# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

07-173112

(43)Date of publication of application : 11.07.1995

(51)Int.CI.

CO7C211/54 C07C211/56 C07C217/80 G03G 5/06 G03G 5/06 // C07C223/06

(21)Application number: 06-290333

(71)Applicant: TAKASAGO INTERNATL CORP

(22)Date of filing:

01.11.1994

(72)Inventor: HAGIWARA TOSHIMITSU

SUGIYAMA HIROSHI

MATSUSHIMA YOSHIMASA

KOBAYASHI TORU

(30)Priority

Priority number: 05295965

Priority date : 02.11.1993

Priority country: JP

# (54) TRIPHENYLAMINE DERIVATIVE, CHARGE TRANSPORT MATERIAL AND ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR USING THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a new compound, good in solubility in a binder polymer without causing the deposition of a crystal or formation of a pinhole and useful as a charge transport material capable of manifesting high carrier mobility and providing a photoreceptor having a high sensitivity and a low residual potential.

CONSTITUTION: This compound is expressed by formula I (R1 to R5 each is H, a lower alkyl, an alkoxy, a halogen or an aryl which may have a substituent group or R1 and R2 and R3 and R4 each may mutually be bound to form rings; n is 0 or 1), e.g. 4,4'-bis(4",4"-diphenyl-1",3"butadienyl)triphenylamine. The compound expressed by formula I in which n is 1 is obtained by reacting a 4,4'- diformyltriphenylamine derivative expressed by formula II with a dialkyl 3,3- diarylallylphosphite expressed by formula III (R6 is a lower alkyl) in a molar amount of 2 times

Î CHOLLEGO (DELECHO

based on the compound expressed by formula II in the presence of a base at a temperature of ambient temperature to about 80°C.

(19)日本国特許庁(JP)

G03G 5/06

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-173112

(43)公開日 平成7年(1995)7月11日

技術表示箇所

(51) Int.Cl.<sup>6</sup> 酸別記号 庁内整理番号 F I
C 0 7 C 211/54 8517-4H
211/56
217/80

312

313

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 31 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平6-290333

(22)出願日 平成6年(1994)11月1日

(31) 優先権主張番号 特願平5-295965 (32) 優先日 平 5 (1993) 11月2日

(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 000169466

高砂香料工業株式会社

東京都港区高輪3丁目19番22号

(72)発明者 萩原 利光

神奈川県平塚市西八幡 1 丁目 4 番11号 高 砂香料工業株式会社ファインケミカル研究

所内

(72)発明者 杉山 弘

神奈川県平塚市西八幡 1 丁目 4 番11号 高 砂香料工業株式会社ファインケミカル研究

所内

一般式(1)

(74)代理人 弁理士 中本 宏 (外1名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 トリフェニルアミン誘導体、それを用いた電荷輸送材料及び電子写真感光体

(57)【要約】

【構成】

【目的】 トリフェニルアミン誘導体、それを用いた電

【化1】

荷輸送材料及び電子写真感光体。

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{1} \\
\mathbb{C} = \mathbb{C}\mathbb{H} - \mathbb{C}\mathbb{H} = \mathbb{C}\mathbb{H}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{3} \\
\mathbb{C}\mathbb{H} = \mathbb{C}\mathbb{H} = \mathbb{C}\mathbb{H}$$

$$\mathbb{R}^{3} \\
\mathbb{C}\mathbb{H} = \mathbb{C}\mathbb{H} = \mathbb{C}\mathbb{H}$$

$$\mathbb{R}^{3} \\
\mathbb{C}\mathbb{H} = \mathbb{C}\mathbb{H} = \mathbb{C}\mathbb{H}$$

$$\mathbb{R}^{3} \\
\mathbb{R}^{4} \\
\mathbb{R}^{4}$$
(1)

(式中、 $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^4$ ,  $R^5$  はそれぞれ同一であっても異なっていてもよく、水素原子、低級アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、置換基を有していてもよいアリール基を示すか、又は $R^1$ ,  $R^2$  及び $R^3$ ,  $R^4$  はそれ

ぞれが互いに結合して環を形成していてもよく、nは0 又は1を示す)で表されるトリフェニルアミン誘導体、 該誘導体を含有する電荷輸送材料及び該電荷輸送材料を 電荷輸送層に含有する電子写真感光体。

【化1】

【特許請求の範囲】 【請求項1】 次の一般式(1)

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{1} \\
\mathbb{R}^{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{3} \\
\mathbb{C}=\text{CH-CH=CH}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{3} \\
\mathbb{C}=\text{CH-CH=CH}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{3} \\
\mathbb{R}^{4}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{3} \\
\mathbb{R}^{4}
\end{array}$$

(式中、 $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^4$ ,  $R^5$  はそれぞれ同一であっても異なっていてもよく、水素原子、低級アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、置換基を有していてもよいアリール基を示すか、又は $R^1$ ,  $R^2$  及び $R^3$ ,  $R^4$  はそれぞれが互いに結合して環を形成していてもよく、 $R^4$ 0 又は $R^4$ 0 で表されるトリフェニルアミン誘導体。

【請求項2】 請求項1記載のトリフェニルアミン誘導体を含有することを特徴とする電荷輸送材料。

【請求項3】 請求項1記載のトリフェニルアミン誘導 体を電荷輸送層に含有することを特徴とする電子写真感 光体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、次の一般式(1) 【化2】

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{1} \\
\mathbb{R}^{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{3} \\
\mathbb{C} = \text{CH-CH-CH} \longrightarrow \mathbb{R}^{3} \\
\mathbb{R}^{2}$$

$$\mathbb{R}^{4}$$

$$\mathbb{R}^{4}$$

(式中、R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup> はそれぞれ同一であっても異なっていてもよく、水素原子、低級アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、置換基を有していてもよいアリール基を示すか、又はR<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> 及びR<sup>3</sup>, R<sup>4</sup> はそれぞれが互いに結合して環を形成していてもよく、nは0又は1を示す)で表される新規化合物トリフェニルアミン誘導体及びこれを含有する電荷輸送材料、さらにこの電荷輸送材料を電荷輸送層に含有する電子写真感光体に関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年、無機系の光導電性材料としては、アモルファスシリコン、アモルファスセレン、硫化カドミウム、酸化亜鉛等が用いられているが、製造が困難であるため高価であったり、毒性があり環境保護の観点から問題の有る場合がある。一方、有機系の光導電体としては、特に、光導電体を電荷発生材料と電荷輸送材料とに機能分離した形態が盛んに提案されている(例えば、米国特許第3791826号)。この方式においては、キャリア(キャリアとは電荷を示す、以下同様)の発生効率の大きい物質を電荷発生材料として用い、かつ電荷輸送能力の高い物質を電荷発生材料として組み合わせることによって高感度の電子写真感光体が得られる可能性がある。

【0003】このうち電荷輸送材料に要求されることは、電界印加下で光照射により電荷発生材料において発生したキャリアを効率良く受取り、感光体層内を速く移

動させ、表面電荷を速やかに消滅させることである。キャリアが単位電界当りに移動する速さをキャリア移動度と呼ぶ。キャリア移動度が高いということはキャリアが電荷輸送層内を速く移動するということである。このキャリア移動度は電荷輸送物質固有のものであり、したがって、高いキャリア移動度を達成するためにはキャリア移動度の高い材料を使用する必要があるが、未だ十分なレベルに達しているとはいえないのが現状である。

【0004】また、電荷輸送物質を結着剤ポリマーとともに有機溶剤に溶解させ塗布して用いる場合に、塗膜において結晶の析出やピンホールの生成のない均質な有機薄膜を形成する必要がある。これは得られた薄膜に高電界を印加するため微結晶やピンホールが生成したところで絶縁破壊が起きたり、ノイズの原因となるからである。さらに、電荷発生物質及び電荷輸送物質、両者の特性が良くても、電荷発生物質から電荷輸送物質へのキャリアの注入、すなわち、電荷発生層から電荷輸送層への電荷の注入が効率よく行われることが重要である。この電荷の注入は電荷発生物質(又は電荷発生層)と電荷輸送物質(又は電荷発生層)と電荷輸送物質(又は電荷輸送層)の界面の特性によるものであって各種物質間で一様ではない。以上のように電荷輸送材料には種々の条件が要求されるため、いろいろな特性を有する電荷輸送物質の開発が行われている。

【0005】従来、電荷輸送材料としては例えば、特開 昭60-174749号公報には次の式

【化3】

$$C = HC \longrightarrow N \longrightarrow CH = C$$

で表されるスチリル化合物が提案されている。 【0006】また、特開昭60-175052号公報に は次の一般式(2)

【化4】

$$R^{1}-N - \left( \begin{array}{c} A \\ \end{array} \right) - C H = C \begin{pmatrix} A \\ \\ R^{2} \end{pmatrix}_{2}$$
 (2)

(式中、 $R^1$  は置換アルキル基を含むアルキル基又は置換アリール基を含むアリール基を表し、 $R^2$  は水素原

子、置換アルキル基を含むアルキル基又は置換アリール 基を含むアリール基を表し、Arは置換アリール基を含むアリール基を表す。)で表されるスチリル化合物が提案されている。

【0007】また、上記化合物(2)と同様な化合物が、特開昭62-120346号公報、特開平1-217357号公報、特開平4-57056号公報、特開平4-292663号公報等に提案されている。電荷輸送材料は、益々その需要が拡大しており、それに伴って種種の条件に対応しうるさらに新しい材料が求められている。

【0008】例えば、特開平4-57056号公報には、次の化合物Kの溶解性が悪いため、感光体作製時に一部結晶が析出したことが記載されている。

【化5】

$$CH_{3} \longrightarrow CH = CH - \bigcirc N - \bigcirc CH = CH - \bigcirc CH_{3}$$

(K)

よって、このような溶解性等においても満足でき、且
つ、高いキャリア移動度を発現できる新しい素材の開発
が望まれていた。

#### [0009]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、電荷輸送材料において、製膜化したときに安定で、高いキャリア移動度が発現でき、しかも電子写真感光体を形成したときの諸特性においても優れている新しい素材を提供する事にある。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】このような現状において、本発明者らは様々な化合物について鋭意研究を行った結果、トリフェニルアミンの1つのフェニル基にジフェニルブタジエニル骨格の置換基を有し、もう1つのフェニル基にジフェニルブタジエニル骨格の置換基又はジフェニルビニル骨格の置換基を有する次の一般式(1) 【化6】

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{1} \\
\mathbb{R}^{2}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{3} \\
\mathbb{C} = \mathbb{C}\mathbb{H} - \mathbb{C}\mathbb{H} = \mathbb{C}\mathbb{H}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\mathbb{R}^{3} \\
\mathbb{C}\mathbb{H} = \mathbb{C}\mathbb{H} = \mathbb{C}\mathbb{H} = \mathbb{C}\mathbb{H}$$

$$\mathbb{R}^{4}$$

$$\mathbb{R}^{4}$$

(式中、 $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^4$ ,  $R^5$  はそれぞれ同一であっても異なっていてもよく、水素原子、低級アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、置換基を有していてもよいアリール基を示すか、又は $R^1$ ,  $R^2$  及び $R^3$ ,  $R^4$  はそれぞれが互いに結合して環を形成していてもよく、 $R^4$  はいないではいるようで表されるトリフェニルアミン誘導体が、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成した。

【0011】即ち、本発明者らは、トリフェニルアミン 誘導体(1)が、結着剤ポリマーへの溶解性が良く、結 晶の析出やピンホールの生成が起こらず、高いキャリア 移動度を発現出来、また、これを使用した感光体は高感 度にして残留電位が低いことを見出した。従って、本発明は、前記一般式(1)で表される新規なトリフェニルアミン誘導体、一般式(1)の化合物を含有する電荷輸送材料及び該電荷輸送材料を電荷輸送層に含有する電子写真感光体に関する。

【0012】本発明化合物(1)のR<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup> はそれぞれ同一であっても異なっていてもよく、水素原子、低級アルキル基、アルコキシ基、ハロゲン原子、置換基を有していてもよいアリール基を示すが、低級アルキル基としては、炭素数 1~4 個のアルキル基、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロビル基、n-プチル基、イソプチル基等が挙げられるが、

特にメチル基あるいはエチル基が好ましい。アルコキシ 基としては、炭素数1~4個のアルコキシ基、例えば、 メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等 が挙げられる。ハロゲン原子としては、例えば、フッ素 原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等が挙げられ

【0013】又、置換基を有していてもよいアリール基としては、フェニル基、そして、pートリル基、2,4ージメチルフェニル基等の低級アルキル基置換のフェニル基、pーメトキシフェニル基等の低級アルコキシ基置換のフェニル基、pークロロフェニル基等のハロゲン原子置換のフェニル基等が挙げられる。

【0014】 $R^1$ ,  $R^2$  及び $R^3$ ,  $R^4$  はそれぞれが互いに結合して環を形成していてもよく、 $5\sim7$  員環を形成する置換基が挙げられる。具体的には単結合、2, 2' - メチレン基、2, 2' - O-、2, 2' - S-、2, 2' - N (Ph) - (Phはフェニル基を示す)、2,

#### 【化7】

(Xは、単結合、メチレン基、酸素原子、硫黄原子、フェニルイミノ基、エチレン基、ピニレン基又は o ーフェニレン基を示す。) さらに、本発明化合物 (1) の好ましい具体例として以下の表 1 及び表 2 に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0015]

【表 1 】

表 .

m=/LA#		R1	R <sup>2</sup>	R3	R4	R5
例示化合物	n .	H	н .	Н	H	H
1 2	1	H	<del></del>	H	Н	H
	0	4-Me	4 – M e	3-Me	3-Me	Н
3	0	4-Me	4-Me	4 -Me	4 - Me	Н
4	1	4-Me	4-Me	4 - Me	4 -Me	Н
5	1	4-Me	H	4-Me	H	Н
6	0	H	H	4-Me	4-Me	Н
	1	3 – M e	H	3 - M e	H	Н
8	0	H	H	3-Me	3-Ме	Н
9	0	H	н	4-C1	4-C1	Н
10	1	Н	H	н	Н	4 -Me
11		4-Me	4 -Me	4 - Me	4-Me	4-Me
12	0	4-Me	4-Me	4-Me	4-Me	4-Me
13	1 1	3-Me	H	3 - Me	Н	4-Me
14	1	4-Me	H	4-Me	Н	4-Me
15	<del></del>	H H	H	Н	H	4-Et
16	1	+	H	H	H	4-MeO
17	1	H 4-Me	4-Me	+	+	4-MeO
18	1		H	3-Me	+	4-MeO
19	1	4 -Me	H	4-Me	+	4-MeO
20	1	4-Me	H	3 - Me		4-MeO
21	1	3 -Me	H	H	H	4-(p-To1)
22	1	H	<del> </del>	<del></del>	<del></del>	
23	1	4 - M e	+	4 - M e		4-(p-Tol)
24	1	4 - M e		3-Me	+	4-(p-Tol)
25	1 1	3 - Me		H H	H	4-Br
26	1	H	H		- <del> </del>	
27	1	4 -Me			+	4-Br
28	1	4 - Me		4 - M e		4-Br
29	1	3 - M e		3-Me		
30	1	4-C1	4-C	1 4-C	1 4-C	1 17

【表 2】

[0016]

例示化合物 n 31 0 32 1 33 0 34 0 35 0 36 1 37 1 38 1 39 1	R1 4-Me 4-Me 3-Me 4-Me H 4-Me 3-Me 4-Me 4-Me 4-Me	4-Me 3-Me 4-Me H 4-Me 3-Me 4-Me	H H 4-Me H H	H H 4-Me H	R5 H H H 4-Me 4-Me H
31 0 32 1 33 0 34 0 35 0 36 1 37 1 38 1	4-Me 3-Me 4-Me H 4-Me 3-Me 4-Me	4-Me 3-Me 4-Me H 4-Me 3-Me 4-Me	3-Me H H 4-Me H	3-Me H H 4-Me H	H H 4-Me 4-Me H H
32 1 33 0 34 0 35 0 36 1 37 1 38 1	3-Me 4-Me H 4-Me 3-Me 4-Me	3-Me 4-Me H 4-Me 3-Me 4-Me	H H 4-Me H H	H H 4-Me H	H 4-Me 4-Me H
33 0 34 0 35 0 36 1 37 1 38 1	4-Me H 4-Me 3-Me 4-Me	4-Me H 4-Me 3-Me 4-Me	H 4-Me H H	H 4-Me H H	4-Me 4-Me H H
34 0 35 0 36 1 37 1 38 1	H 4-Me 3-Me 4-Me	H 4-Me 3-Me 4-Me	4-Me H H	4-Me H H	4-Me H H
35 0 36 1 37 1 38 1	4-Me 9-Me 4-Me 4-Me	4-Me 3-Me 4-Me	H H	H H	H H
36 1 37 I 38 I	3-Me 4-Me 4-Me	3-Me 4-Me	Н	Н	Н
37 I 38 I	4-Me 4-Me	4-Me	<u> </u>		
38 1	4-Me		Н	77	
		4-Me		H	4-Me
	4-Me		Н	Н	4-MeO
40 1		4 -Me	Cl	CI	H
41 0	2-CH <sub>2</sub> C	H <sub>2</sub> -2	H	H	Н
42 1	2-CH <sub>2</sub> C	2-CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -2'		Н	Н
43 0	2-CH <sub>2</sub> C	2-CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -Z		4 - Me	Н
44 1	2-CH <sub>2</sub> C	2-CH2CH2-2		2-CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -2	
45 1	2-01	2-CH <sub>2</sub> -Z		2-CH <sub>2</sub> -2	
46 1	2-0	2-0-2		2-0-2	
47 1	2-S	-2	2-S-Z		H
48 I	2-N(P	h)-Z	2-N(Ph)-2		H
49 1	2-01	CH-2'	2-C∏=CH-2'		H
50 1	2-	2'	2 -	2-2'	
51 1	2				
52 1	2-08-	2-CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -Z		2-CH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> -Z	
53 1		2-CH <sub>2</sub> -Z		1 <sub>2</sub> -2	4-Me
54 1		2-0-2		2-0-2	
55 1		2-5-2		2-S-2	
56 1	2 NO	2-N(Ph)-2		2-N(Ph)-Z	
57 1	2-CH	-CH-Z		2-CH-CH-2	
58 1	2-	- 2*	2 -	2-2	

【0017】表中の略記号は、以下の意味を示す。

4-Me:フェニル基の4-位に置換するメチル基

3-Me:フェニル基の3-位に置換するメチル基

4-C1:フェニル基の4-位に置換する塩素原子

4-E t : フェニル基の 4-位に置換するエチル基

4-MeO: フェニル基の4-位に置換するメトキシ基

4- (p-Tol) : フェニル基の4-位に置換するp

ートリル基

4-Br:フェニル基の4-位に置換する臭素原子

2-N (Ph)-2':2 つのフェニル基の 2 位及び 2' 位に基-N (Ph) ーが置換する意、すなわち、化 合物 (L) においてX が基-N (Ph) である意味を示す。

【0018】本発明のトリフェニルアミン誘導体(1)のn=1の化合物(1a)は、例えば、次の反応式1に従って合成することができる。

【化8】

$$2 \cdot \frac{R^{1}}{C = CHCH_{2}P(0)(0R^{6})_{2} + OHC} - \frac{N}{R^{5}} - CHO$$
(8)

(反応式1)

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & &$$

【0019】 (式中、R¹, R² 及びR⁵ は前記と同じ意味を示し、R⁶ は低級アルキル基を示す。) なお、R⁶ は、メチル基あるいはエチル基であることが特に好ましい。即ち、4,4' ージホルミルトリフェニルアミン誘導体(8)とその2倍モル量の3,3ージアリールアリル亜燐酸ジアルキルエステル(6)とを塩基の存在下で室温から80℃程度の温度で反応させて容易に製造される。塩基としては水酸化ナトリウム、ナトリウムアミド及びナトリウムメトキシド、ナトリウム tertーブトキシド、カリウム tertーブトキシド、カリウム tertーブトキシドが使われる。

【0020】溶媒としては、メタノール、エタノール等 の低級アルコール、1,2ージメトキシエタン、ジエチ ルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサンなどのエ ーテル類、トルエン、キシレンなどの炭化水素、ジメチルスルホキシド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、Nーメチルピロリドン等の非プロトン性極性溶媒又はそれらの混合物を用いることができる。

【0021】ここで、4,4'ージホルミルトリフェニルアミン誘導体(8)は、DMF(N,Nージメチルホルムアミド)又はMFA(Nーメチルホルムアニリド)等及び、塩化ホスホリル、ホスゲン又は塩化チオニル等を過剰量用いて、トリフェニルアミン誘導体(7)にフィルスマイヤーーハーク(Vilsmeier-Haack)反応を加熱下で行うことによって容易に得ることが出来る(反応式2)。

【化9】

(式中、R<sup>5</sup> は前記と同じ意味を示す。) 【0022】また、3,3ージアリールアリル亜燐酸ジアルキルエステル(6)は反応式3に従って得ることが

できる。 【化10】

(反応式3)

(5)

【0023】すなわち、まず、ベンソフェノン誘導体 (3)に(i)メチルマグネシウムクロリド(Me Mg C1)を反応させ、(ii)次いで、得られたアルコール体を酸の存在下脱水させて1、1ージアリールエチレン(4)を得る。酸としては、PTSA(pートルエンスルホン酸)等の脱水反応で通常用いるものを使用することができる。ここで、1、1ージアリールエチレン

(8) (4) は次のようにしても得ることができる。すなわち、アセトフェノン誘導体(3′)を出発化合物として、MeMgClo代わりに置換フェニルマグネシウムブロミドを用いる以外は、上記(i)(ii)と同様な反応を行うことにより得ることができる。

[0024]

【化11】

(3')

【0025】次いで、特開昭49-75564号公報に 記載の方法に従って、1,1-ジアリールエチレン

(4)を酢酸中で、パラホルムアルデヒド ( $CH_2O$ )  $_n$  及び塩化水素と反応させて3、3 - 3

【0026】ここで、トリアルキルホスファイトとしては、例えば、トリエチルホスファイト、トリプロピルホスファイト、トリプチルホスファイトなどを用いることができる。一方、本発明の一般式(1)においてn=0で表されるトリフェニルアミン誘導体(1b)は反応式4に従って合成することができる。

[0027]

【化12】(反応式4)

【0028】すなわち、トリフェニルアミン誘導体

(7) を、前述したフィルスマイヤーーハーク (Vilsme ier-Haack) 反応において、当モル量ないしはやや過剰のDMF及び塩化ホスホリル等を用いて反応を行いホルミルトリフェニルアミン誘導体 (9) を容易に得ることが出来る。次いで、このホルミルトリフェニルアミン誘導体 (9) と一般式 (10) で表されるジフェニルメチル亜燐酸ジアルキルエステル誘導体を、塩基の存在下反応させ、ジフェニルビニルトリフェニルアミン誘導体 (11) を得る。

【0029】ジフェニルメチル亜燐酸ジアルキルエステル誘導体(10)は、対応するハロメチル化合物と亜燐酸トリアルキルエステルとを直接、あるいはトルエン、

キシレン等の溶媒中で加熱することにより得られる。このジフェニルビニルトリフェニルアミン誘導体(11)に前述したのと同様にフィルスマイヤーーハーク(Vils meier-Haack )反応を行なって化合物(12)を得る。この化合物(12)に前記の様にして得られる3,3ージアリールアリル亜燐酸ジアルキルエステル(6)を反応させて目的とする本発明化合物、すなわち一般式

(1) においてn=0で表されるトリフェニルアミン誘導体(1b) を得ることができる。

【0030】一方、本発明の一般式(1)においてn= 0のトリフェニルアミン誘導体(1b)は次の反応式5 に従っても合成することができる。

【化13】 (反応式5)

$$R_{3} = \frac{R_{1}}{C = CHCH^{2}b(0)(0M_{2})^{5}} + OHC - \frac{CHO}{N} - CHO$$

$$R_{2} = \frac{CHCH^{2}b(0)(0M_{2})^{5}}{R_{2}} + OHC - \frac{CHO}{N} - CHO$$

$$R_{3} = \frac{R_{1}}{R_{2}} = \frac{CHCH^{2}b(0)(0M_{2})^{5}}{R_{2}} + OHC - \frac{CHO}{N} - CHO$$

$$\begin{array}{c} \mathbb{R}^{1} \\ \\ \mathbb{R}^{2} \\ \end{array}$$
 C=CH-CH=CH - \text{N} - \text{N} - \text{CH=C} \text{CH=C} \text{R}^{3} \\ \text{R}^{4}

(1b)

【0031】すなわち、先に述べた方法によって得られる3、3ージフェニルアリル亜燐酸ジアルキルエステル(6)と等モル比のジホルミルトリフェニルアミン誘導体(8)とを塩基存在下に反応させて、4ー(4″、4″ージフェニルー1″、3″ーブタジエニル)ー4′ーホルミルトリフェニルアミン誘導体(13)を得、これとジフェニルメチル亜燐酸ジアルキルエステル(10)を、同様に塩基存在下に反応させて、目的とする本発明化合物、すなわち一般式(1)においてn=0で表されるトリフェニルアミン誘導体(1b)を得ることができる。

【0032】また、化合物 (8) と化合物 (10) を先

に反応させて、次いで得られた化合物と化合物(6)とを反応させて化合物(1b)を得ることもできる。ここで、ジフェニルメチル亜燐酸ジアルキルエステル(10)は、対応するハロメチル化合物と亜燐酸トリアルキルエステルを直接、あるいはトルエン、キシレン等の溶媒中で加熱することにより得られる。

【0033】また、トリフェニルアミン誘導体(1)に おいて、n=1で、 $R^1$ ,  $R^2$  が $R^3$ ,  $R^4$  と相異なる化合物(1 c)は次の反応式 6 に従って合成することができる。

【化14】(反応式6)

$$\mathbb{R}^{1}$$
 $\mathbb{C}$ =CH-CH=CH  $\mathbb{R}^{5}$ 
 $\mathbb{R}^{5}$ 

【0034】すなわち、先に合成した4-(4'', 4''-ジフェニル-1'', 3''-ブタジエニル)-4'-ホルミルトリフェニルアミン誘導体(13)と、これを合成するために使用した3,3-ジフェニルアリル亜燐酸ジアルキルエステル(6)とは異なる3,3-ジフェニルアリル亜燐酸ジアルキルエステル(14)とを同様に塩基存在下に反応させて、目的とする本発明化合物、すなわち一般式(1)で表されるトリフェニルアミン誘導体においてn=1で、 $R^1$ ,  $R^2$  が $R^3$ ,  $R^4$  と相異なるトリフェニルアミン誘導体(1c)を得ることができる。ここで使用する3,3-ジフェニルアリル亜燐酸ジアルキルエステル(14)は3,3-ジフェニルアリル亜燐酸ジアルキルエステル(6)と全く同様の方法で合成できる。

【0035】上述の本発明化合物(1)を電荷輸送材料として用いれば高いキャリア移動度が得られる。又、本発明化合物(1)は有機エレクトロルミネッセンス(EL)など幅広い分野で用いることができる。本発明化合物(1)を電子写真感光体に使用すれば高感度を得ることができる。本発明の電子写真感光体は具体的には、導電性支持体上に電荷発生層と電荷輸送層に機能分離した電子写真感光体の、電荷輸送材料として本発明化合物

(1) を電荷輸送層に用いる。また、本発明の電子写真 感光体は、導電性支持体上に電荷発生剤及び電荷輸送剤 として本発明化合物(1)を含有する単層を設けたもの でもよい。

【0036】本発明化合物(1)を電荷輸送材料として 用いた電荷輸送層は、本発明化合物(1)のみをそのま ま導電性支持体又は電荷発生層に蒸着させるか、本発明 化合物 (1) と結着剤を適当な溶剤に溶解させた溶液を 導電性支持体又は電荷発生層に塗布し、乾燥させること により形成される。一方、電荷発生剤及び本発明化合物

- (1) を含有する単層は、電荷発生剤及び本発明化合物
- (1) を結着剤とともに適当な溶剤に溶解又は分散させた溶液を導電性支持体に塗布し、乾燥させることにより形成される。

【0037】ここに結着剤としては、例えばポリアクリレート、ポリアミド、アクリル樹脂、アクリロニトリル樹脂、メタクリル樹脂、塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、アルキド樹脂、ポリカーボネート、ポリウレタン、ポリスチレンあるいはこれらの共重合体を挙げることができる。また、このような絶縁性ポリマーの他にポリビニルカルバソール、ポリビニルアントラセンやポリビニレンなどの有機光導電性ポリマーも使用できる。

【0038】これらの結着剤のなかでポリカーボネートを用いるのが特に好適である。好適に使用できるポリカーボネートとしては、下記構造式で示されるビスフェノールA型のポリカーボネート(例えば、三菱ガス化学株式会社製のユーピロンEシリーズ)、及びビスフェノールZ型ポリカーボネート樹脂(例えば、三菱ガス化学株式会社製のポリカーボネートとシリーズ)、又は、特開平4-179961号公報に開示されているビスフェノールA、ビスフェノールZ、ビフェノールカーボネートを構造単位として含有する共重合ポリカーボネート(例えば、ビスフェノールA/ビフェノール型共重合ポリカ

ーボネート樹脂)がある。

[0039]

【化15】

ポリカーポネート

$$\begin{array}{c|c}
 & Me \\
\hline
 & O \\
\hline
 & C \\
\hline
 & Me
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 & O \\
\hline
 & Ne
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 & O \\
\hline
 & O$$

ビスフェノールA型ポリカーポネート

【0040】(式中、 $R^{11}$ 及び $R^{12}$ はそれぞれ独立して水素原子、アルキル基又はアリール基を表し、 $R^{11}$ 及び $R^{12}$ は環状に結合していてもよい。 $R^{13}$ ,  $R^{14}$ ,  $R^{15}$ ,  $R^{16}$ ,  $R^{17}$ ,  $R^{18}$ ,  $R^{19}$ ,  $R^{20}$ ,  $R^{21}$ ,  $R^{22}$ ,  $R^{23}$ ,  $R^{24}$ ,  $R^{25}$ ,  $R^{26}$ ,  $R^{27}$ 及び $R^{28}$ はそれぞれ独立して水素原子、ハロゲン原子、アルキル基又はアリール基を表し、n及びmは上記の各繰り返し単位のモル数を示している。)

【0041】 ビフェノール共重合ポリカーボネートの具体的な例として、例えば、下記構造で表されるビスフェノールA/ビフェノール型ポリカーボネート樹脂 (n/n+m=0.85) を挙げることができる。 【化16】

ビスフェノール2型ポリカーボネート

ビスフェノール共重合ポリカーボネート

$$\underbrace{ \left\{ \begin{array}{c} Me \\ 0 \\ NB \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ n \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ 0$$

(16a)

(16)

ビスフェノールA/ビフェノール型ポリカーボネート樹脂

(n/n+m=0.85)

【0042】また、上述したポリカーボネートの他にも 特開平6-214412号公報に開示されている、繰り 返し単位が下記構造式で表されるポリカーボネートを使 用することができる。 【化17】

【0043】さらに、特開平6-222581号公報に 開示されている繰り返し単位が下記構造で表されるポリ カーボネートも使用することができる。

#### 【化18】

$$\begin{array}{c|c}
R^{29} & Me & Me \\
 & C & C & Me
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
Me & C & Me \\
 & C & C & Me
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
Me & Me & Me \\
 & Me & Me
\end{array}$$

(式中、R<sup>29</sup>, R<sup>30</sup>, R<sup>31</sup>は、同一でも異なっていてもよく、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、シクロアルキル基、アリール基又はアリールアルキル基を示す。) 具体的には次の表で示されるものが挙げられる。 【0044】

【表3】

3

	R <sub>1</sub>	R <sub>2</sub>	R <sub>3</sub>
1	Н	Н	н
2	н	メチル基	Н
3	н	エチル基	Н
4	Н	tertープチル基	Н
5	Н	フェニル基	н
6	H	ペンジル基	Н
7	H	ジメチルフェニルメチル基	н
8	メチル基	н	メチル基
9	メチル基	メチル基	メチル基
10	メチル基	エチル基	メチル基
111	メチル基	tertープチル基	メチル基
12	メチル基	フェニル基	メチル基
13	メチル基	ペンジル基	メチル基
14	メチル基	ジメチルフェニルメチル基	メチル基
15	メチル基	シクロヘキシル基	メチル基
16	C1	н	C 1
17	Br	H	Br
18	イソプロピル基	H	イソプロピル基
19	フェニル基	H ·	フェニル基

【0045】これらの結着剤と本発明化合物(1)との配合割合は、結着剤100重量部当り電荷輸送物質を10~1000重量部、好ましくは100~500重量部添加することができる。

【0046】用いる溶剤としては、特に限定されないが 有機溶剤が使用でき、メタノール、エタノール、イソプロパノールなどのアルコール類、アセトン、メチルエチルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン類、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミドなどのアミド類、ジメチルスルホキシドなどのスルホキシド類、テトラヒドロフラン、ジオキサン、エチレング リコールジメチルエーテルなどのエーテル類、酢酸エチル、酢酸メチルなどのエステル類、塩化メチレン、クロロホルム、1,2ージクロロエタン、ジクロロエチレン、四塩化炭素、トリクロロエチレンなどの脂肪族ハロゲン化炭化水素あるいはベンゼン、トルエン、キシレン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンなどの芳香族化合物などを用いることができる。

【0047】本発明の感光体に用いられる導電性支持体としては、銅、アルミニウム、銀、鉄、亜鉛、ニッケル等の金属や合金の箔ないしは板をシート状またはドラム状にしたものが使用され、あるいはこれらの金属をプラ

スチックのフィルムや円筒等に真空蒸着、電解メッキしたもの、あるいは導電性ポリマー、酸化インジウム、酸化スズ等の導電性化合物の層をガラス、紙あるいはプラスチックフィルムなどの支持体上に塗布もしくは蒸着によって設けられたものが用いられる。

【0048】塗布は、浸漬コーティング法、スプレーコーティング法、スピンナーコーティング法、マイヤーバーコーティング法、ブレードコーティング法、ローラーコーティング法、カーテンコーティング法などのコーティング法を用いて行うことができる。乾燥は、室温における乾燥の後、加熱乾燥する方法が好ましい。加熱乾燥は30~200℃の温度で5分~2時間の範囲で無風または送風下で行うことが好ましい。

【0049】さらに、本発明における電荷輸送層には必要に応じて他の電荷輸送材料及び種々の添加剤を含有させて用いることができる。種種の添加剤としては、例えば、ピフェニル、mーターフェニル、ジブチルフタレートなどの可塑剤、シリコーンオイル、グラフト型シリコーンポリマー、各種フルオロカーボン類などの表面潤滑剤、ジシアノビニル化合物、カルバゾール誘導体などの電位安定剤、1、4ージアザビシクロ〔2,2,2〕オクタン、2ーtertーブチルー4ーメトキシフェノール、2、6ージーtertーブチルー4ーメチルフェノールなどのモノフェノール系酸化防止剤、ビスフェノール系酸化防止剤、アミン系酸化防止剤、サリチル酸系酸化防止剤などを挙げることができる。

【0050】得られる電荷輸送層の膜厚は5~40μm、好ましくは10~30μmである。上述のようにして得られる電荷輸送層は、電荷発生層と電気的に接続されることにより、電界の存在下で電荷発生層から注入された電荷キャリアを受け取ると共に、これらの電荷キャリアを感光層の表面まで輸送する機能を有することができる。この際、この電荷輸送層は電荷発生層の上に積層されていても良く、またその下に積層されていても良いが、電荷発生層の上に積層されていることが望ましい。この様に作製した感光層上に、必要に応じて保護層を塗布・形成することができる。

【0051】電荷発生層としては、セレン、セレンーテルル、アモルファスシリコンなどの無機の電荷発生材料、ピリリウム塩系染料、チアピリリウム塩系染料、ア

ズレニウム塩系染料、チアシアニン系染料、キノシアニン系染料などのカチオン染料、スクアリウム塩系顔料、フタロシアニン系顔料、アントアントロン系顔料、ジベンズピレンキノン系顔料、ピラントロン系顔料などの多環キノン顔料、インジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、アソ顔料、ピロロピロール系顔料などの有機電荷発生物質から選ばれた材料を単独ないしは組み合わせて用い、蒸着層あるいは塗布層として用いることができる。

【0052】電荷発生層としては、セレン、セレンーテルル、アモルファスシリコンなどの無機の電荷発生材料、ピリリウム塩系染料、チアピリリウム塩系染料、アズレニウム塩系染料、チアシアニン系染料、キノシアニン系染料などのカチオン染料、スクアリウム塩系額料、フタロシアニン系額料、アントアントロン系額料、ジベンズピレンキノン系額料、ピラントロン系額料などの多環キノン額料、インジゴ系額料、キナクリドン系額料、アソ顔料、ピロロピロール系額料などの有機電荷発生物質から選ばれた材料を単独ないしは組み合わせて用い、蒸着層あるいは塗布層として用いることができる。上述のような有機電荷発生物質のなかでも特に好ましくは、Chem. Rev. 1993, 93, p. 449-486 に記載された有機電荷発生物質が挙げられる。具体的にはフタロシアニン顔料が好ましい。

はモノアゾ化合物、ビスアゾ化合物及びトリアゾ化合物が挙げられるが、具体的には、次の構造式で示されるアゾ化合物が好ましい。

【化19】

$$C p^{1} N = N - C p^{2}$$

$$HO$$

$$\begin{array}{c|c} & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\$$

(21)

 Cp-N=N
 (22)

 【0055】さらに、次の構造式で示されるペリレン系
 られ

 化合物又は多環キノン系化合物も好ましい。
 ヤリ

R=H、低級アルキル、アリール

【化20】

$$\begin{array}{c}
B \\
C \\
B \\
C
\end{array}$$
(24)

これらのもの以外でも、光を吸収し高い効率で電荷を発生する材料であれば、いずれの材料でも使用することができる。

【0056】以上のようにして本発明化合物のトリフェニルアミン誘導体(1)を電荷輸送層に含有する電子写真感光体を得ることができる。上述の様に、本発明化合物のトリフェニルアミン誘導体(1)、即ち表1に挙げ

られる様な化合物は、製膜化したときに安定で、高いキャリア移動度が発現でき、しかも電子写真感光体を形成 したときの諸特性においても優れた素材である。

#### [0057]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが本発明はこれら実施例に限定されるものではない。尚、実施例中において用いる測定機器及び測定条件を以下に示す。

(1) <sup>1</sup>H-NMR 機器:ブルッカー社製、AM-400 型装置(400MHz)

溶剤:CDCl3

内部標準物質:テトラメチルシラン

- (2) MASS 機器: 日立 M-80B (株式会社 日立製作所製)
- (3) 示差走査熱量計 (DSC)

機器:SSC-5220装置(セイコー電子工業株式会社製)

【0058】実施例1

4-(4'', 4''-ジフェニル-1'', 3''-ブタジエニル) -4'-(2''', 2'''-ジフェニルビニル) トリフェニルアミン(例示化合物 1、n=0、 $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^4$ ,  $R^5$  = H)の合成

【0059】(1) 4ーホルミルトリフェニルアミン

(9a、R<sup>5</sup> = H) の合成

1 リットルの反応フラスコに窒素雰囲気下、モレキュラーシープ乾燥のDMF (ジメチルホルムアミド) 29.8 gと1,2ージクロロエタン300mlを仕込み、撹拌しながら5~10℃、10分間で三塩化ホスホリル37.5 gを滴下し、室温で1時間攪拌した。続いてトリフェニルアミン50gを1,2ージクロロエタン200mlに溶解した混合液を、室温下、10分間で滴下した。その後、室温で18時間、還流下(86℃)で2時間反応させ、TLCで原料の消失を確認してから反応終了とした。

【0060】冷却後、反応溶液を氷水3リットル中に注入し、トルエン1リットルを加え、60~65℃でソーダ灰を加えて中和し、同温度で1時間撹拌して、分液、水洗、硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮して粗結晶55.78gを得た。イソプロビルアルコールから2回再結晶し、結晶49.9gを得た。

理論収率89.5%

m. p. 138~138. 5℃

【0061】(2) 4-(2', 2'-ジフェニルビニル)トリフェニルアミン(11a,  $R^3$ ,  $R^4$ ,  $R^5$  = H)の合成

1 リットルの反応フラスコに窒素雰囲気下で、上記の4 ーホルミルトリフェニルアミン(9 a) 3 0 g、ジフェニルメチル亜燐酸ジエチルエステル(1 0 a) 5 5.2 g、モレキュラーシーブ乾燥のDMF 3 0 0 m 1 を仕込み、室温で撹拌し完全に溶解させた。次いでカリウム tertーブトキシド16gを少量づつ加え(25~50℃に発熱)、室温で9時間反応させ、TLCで原料の消失を確認してから反応終了とした。

【0062】冷却後、反応溶液を氷水3リットル中に注入し、トルエン500mlで抽出、水洗、硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮して粗結晶59.37gを得た。アセトニトリルから再結晶し、4-(2',2'-ジフェニルビニル)トリフェニルアミン(11a)の黄色結晶45.95gを得た。

理論収率98.8%

m. p. 87-88℃

【0063】 (3) 4-ホルミル-4'-(2'', 2''-ジフェニルビニル)トリフェニルアミン(<math>12 a、 $R^3, R^4, R^5=H$ )の合成

1 リットルの反応フラスコに窒素雰囲気下で、モレキュラーシープ乾燥の31.86gと1,2ージクロロエタン277mlを仕込み、撹拌しながら5~10℃、10分間で三塩化ホスホリル33.41gを滴下し、その後同温で1時間撹拌した。続いてここへ、前記の4-

(2', 2'-ジフェニルビニル) トリフェニルアミン (11a) 46.16gを1,2-ジクロロエタン18 5mlに溶解した混合液を、室温下20分間で滴下した 後、室温で17時間、還流下(86℃)で8時間反応 し、TLCで原料の消失を確認してから反応終了とした。

【0064】 冷却後、反応容液を氷水3リットル中に注入し、トルエン1リットルを加え、60~65℃でソーダ灰を加えて中和し、同温度で1時間撹拌して、分液、水洗(2リットル、2回、洗浄後のPH7)、硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮して粗生成物49.9gを得た。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(容離液:ベンゼン/酢酸エチル=9/1(容量比))にて精製して4-ホルミルー4′-(2′',2''-ジフェニルビニル)トリフェニルアミン(12a)43.98gを得た。

理論収率89.4%

m. p. 49~50℃

マススペクトル (m/e); 451  $(M^+)$ , 78  $^1H-NMRスペクトル <math>(400MHz, \delta; ppm in CDCl_3)$ : 6.87-7.03 (m, 6H), 7.08-7.18 (m, 3H), 7.20-7.38 (m, 13H), 7.66 (d, J=8.8Hz, 2H), 9.81 (s, 1H)

【0065】(4)4-(4'',4''-ジフェニル -1'',3''-ブタジエニル)-4'-(2''',2'''-ジフェニルビニル)トリフェニ

ルアミン (例示化合物 1) の合成 500m1の反応フラスコに窒素雰囲気下で、前述の 4 ーホルミルー4'ー(2'', 2''ージフェニルビニル)トリフェニルアミン (12a) 3.72g(8.2 ミリモル)及び 3,3ージフェニルアリル亜燐酸ジエチルエステル(6a) 3.35g(9.7ミリモル)、モレキュラーシーブ乾燥のDMF 37m1を仕込み、室温で撹拌し完全に溶解させた。次いでカリウムtertーブトキンド1.09g(9.7ミリモル)を少量づつ加え(20~33℃に発熱)、室温で16時間反応させTLCで原料の消失を確認してから反応終了とした。

【0066】冷却後、反応溶液をメタノール370m1中に注入し、析出した結晶を濾取し、5.67gを得た。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液:ベンゼン/nーヘキサン=9/1(容量比))にて精製し4.80gを得た。これをアセトニトリル240m1と酢酸エチル135m1の混合溶媒から再結晶し、4ー(4',4',-ジフェニルー1',3',-ブタジエニル)ー4'ー(2',3',2',-ジフェニルビニル)トリフェニルアミン(例示化合物1)2.73g(高速液体クロマトグラフィー(HPLC)での純度99.7%)の黄色結晶を得た。

理論収率52.8%

m. p. 108~109℃

【0067】このもののスペクトルデータは次のとおりである。

¹H-NMRスペクトル(400MHz, CDCl3,

δ p p m) : 6. 66 (1 H, d, J=15. 1 H z), 6. 77 (1 H, d d, J=10. 7 H z, 15. 1 Hz), 6. 80 (1 H, d, J=10. 7 Hz), 6. 87 (2 H, d, J=8. 7 Hz), 6. 90 (1 H, s), 6. 92 (2 H, d, J=8. 7 Hz), 7. 00-7. 05 (3 H, m), 7. 15 (2 H, d, J=8. 7 Hz), 7. 19-7. 42 (2 2 H, m)

MASS (m/e):627 (M<sup>+</sup>),451 【0068】実施例2

4, 4', -ビス (4'', 4'', -ジフェニルー 1'', 3'', -ブタジエニル)トリフェニルアミン (例示化合物 2、n=1,  $R^1$ ,  $R^2$ ,  $R^3$ ,  $R^4$ ,  $R^5=H$ ) の合成

【0069】(1) 1,1-ジフェニルエチレン(4a)の合成

2 リットルの反応フラスコに、窒素雰囲気下でマグネシウム31.6g(1.3モル)と乾燥テトラヒドロフラン(THF)50m1を仕込み、さらにヨウ素、臭化エチルを微量加え、反応開始を確認した。ここへ攪拌しながら乾燥THF600m1を加え、塩化メチルガスを吹き込んだ。この際、30~40℃を保つように吹き込み量と冷却をコントロールした。2時間で発熱が収まりマグネシウムが消失した。塩化メチルガスの吹き込みを止め、同温度で1時間攪拌しグリニア試薬の調製を終了した。

【0070】この反応溶液に、ベンソフェノン(3a、R<sup>1</sup>,R<sup>2</sup>=H)182.22g(1.1 モル)と乾燥THF364m1の混合液を35~40℃、30分間で滴下し、さらに同温度で2時間、更に同温度で13時間攪拌し、反応を終了した。この溶液を、氷冷下、冷却10%塩化アンモニウム水溶液1400g中へ加え、30分間攪拌し、静置、分液後、食塩水で洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮し、粗1,1ージフェニルエタノール200.23g(ベンソフェノンより理論收率98.6%)を得た。

【0071】1 リットルの反応フラスコに上記の粗1, 1ージフェニルエタノール200.23g、トルエン4 00m1及びpートルエンスルホン酸(PTSA)1 g を加え、トルエン還流下(94~116℃)で、2 時間 共沸脱水した。その後、冷却、水洗、2 %ソーダ灰にて 洗浄、硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮し、粗1, 1ージ フェニルエチレン(4a、R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup> =H)190.09 gを得た。この粗1, 1ージフェニルエチレン(4a) をビグロー付きクライゼンで蒸留(b.p.103℃/1mm Hg)し、174.06gの1,1ージフェニルエチレン (4a)を得た。ベンゾフェノンより理論収率96.5 %の收率である。

 $[0\ 0\ 7\ 2]$  (2) 3, 3ージフェニルアリルクロリド (5 a、 $R^1, R^2 = H$ ) の合成

300m1反応フラスコに上記1, 1ージフェニルエチレン (4a) 54.13g (0.3モル)、酢酸108.26g、バラホルムアルデヒド13.51g (0.45モル)を仕込み、攪拌しながら30℃、3.5時間で塩化水素13.67g (0.375モル)を吹き込んだ。その際、弱く発熱するので冷却し反応温度を30℃に保った。塩化水素の吹き込みを止めた後、同温で2時間攪拌した後一夜静置した。反応液を水200m1中へ注入し、トルエン200m1で抽出、水洗、2%ソーダ灰で洗浄、水洗、硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮して粗生成物68.42gを得た。これをビグロー付きクライゼンで蒸留 (b.p.120~132℃/1mmHg) し、3,3ージフェニルアリルクロリド (5a) を57.51g 得た。

(3a) より理論収率79%

<sup>1</sup>H-NMRスペクトル (400MHz, CDCl<sub>3</sub>, δppm): 4.11 (2H, d, J=8.0Hz), 6.23 (1H, t, J=8.0Hz), 7.21-7.41 (10H, m)

MASS (m/e): 228  $(M^+)$ , 193, 178, 115

【0073】(3) 3,3-ジフェニルアリル亜燐酸ジエチルエステル(6a、R¹,R²=H)の合成3,3-ジフェニルアリルクロリド(5a)40.75g(0.155モル)及びトリエチルホスファイト94.48g(0.569モル)を24時間還流攪拌した。3,3-ジフェニルアリルクロリド(5a)の消失をガスクロマトグラフィー(GC)で確認し、反応終了とした。冷却後、ビグロー付きクライゼンで蒸留(170-203℃/1mmHg)し、3,3-ジフェニルアリル亜燐酸ジエチルエステル(6a)を55.39g得た。理論収率99%

[0074]  $^{1}$ H-NMR $^{2}$ N $^{2}$ N $^{2}$ N $^{2}$ CDCl $_{3}$ ,  $\delta$ ppm $^{2}$ : 1. 31 (6H, t, J=7.0Hz), 2. 71 (2H, dd, J=7.9Hz, J=22.4Hz), 4. 08 (6H, dt, J=7.1Hz, J=7.6Hz), 6. 12 (1H, q, J=7.9Hz, J=7.6Hz), 7. 22-7. 38 (10H, m)

MASS (m/e) :330 (M<sup>+</sup>), 193, 115 【0075】(4) 4, 4'ージホルミルトリフェニル アミン (8a、R<sup>5</sup> =H) の合成

1 リットルの反応フラスコにジメチルホルムアミド (DMF) 44.74g (0.612モル)、ジクロロエタン200mlを仕込み、5~10℃、30分で三塩化ホスホリル93.82g (0.612モル)を滴下した。その後、トリフェニルアミン (7a) 50g (0.204モル)を200mlのジクロロエタンに溶解した溶液を室温下、30分で加えた。次いで、室温で12時間、さらに還流下24時間攪拌した。

【0076】冷却後、DMF44.74g(0.612 モル)、三塩化ホスホリル93.82g(0.612モル)を加え、還流攪拌を24時間行なった。この操作をさらに3回繰り返した後、氷水4リットル中に注入し、トルエン1リットルを加えて、炭酸ソーダで中和した。この溶液を65℃で1時間攪拌し、分液、水洗、乾燥、濃縮して粗生成物56.6gを得た。イソプロピルアルコールから2回再結晶して4,4'ージホルミルトリフェニルアミン(8a)24.3g(理論収率39.5%)を得た。

m. p.  $148.5 \sim 149.5 °$ C このもののスペクトルデータは次のとおりである。マススペクトル (m/e);  $302,301 (M^+),300,272,243,167,141,45$   $^1H-NMRスペクトル (400MHz,CDCl_3,\deltappm):7.15-7.22 (m,6H),7.27 (t,J=7.3Hz,1H),7.41 (t,J=7.4Hz,2H),7.78 (d,J=8.8Hz,4H),9.90 (s,2H)$ 

【0077】(5)4,4'-ビス(4'',4''-ジフェニルー1'',3''-ブタジエニル)トリフェ ニルアミン(例示化合物2)の合成

100mlの反応フラスコに4, 4'ージホルミルトリフェニルアミン(8a) 3.0g(9.93ミリモル)、3,3ージフェニルアリル亜燐酸ジエチルエステル(6a) 7.52g(21.83ミリモル)、DMF60mlを仕込み、カリウムtertーブトキシド2.67g(23.8ミリモル)を少量づつ加えた。17時間攪拌し、4,4'ージホルミルトリフェニルアミン(8a)の消失をTLC(薄層クロマトグラフィー)で確認して反応終了とした。

【0078】この反応溶液をメタノール600m1に注入して析出した結晶をろ取し、メタノールで洗浄し、5.8gの粗結晶を得た。トルエンから再結晶して4,4'ービス(4'',4''ージフェニルー1'',3''ーブタジエニル)トリフェニルアミン(例示化合物2)を3.31g(理論収率50.9%)得た。m.p.115~116℃

【0079】このもののスペクトルデータはつぎのとおりである。

 $^{1}$ H-NMRスペクトル(400MHz,CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$ ppm): 6.67(2H, d, J=15.0Hz), 6.78(2H, dd, J=15.0, 10.7 Hz), 6.85(2H, d, J=10.7Hz),6.93-7.40(33H, m)。この他に、マイナーピークとして6.25(t, J=11Hz),6.36(d, J=11.6Hz)が観測された(シス二重結合)。MASS(m/e):653( $^{M^+}$ ),477,373,281

【0080】実施例3

4, 4'-ビス (4'', 4''-ジ (p-トリル) -1'', 3''-ブタジエニル] トリフェニルアミン (例示化合物 5、n=1, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup> = 4-M e, R<sup>5</sup>=H) の合成

【0081】(1)1,1-ジ(p-トリル)エチレン(4b、R¹,R²=4-Me)の合成窒素雰囲気下で、1リットルの反応フラスコに15.6g(0.65モル)のマグネシウム、20mlのTHFを入れ、少量のヨウ化エチルとヨウ素で反応を開始し、p-ブロモトルエン111.15g(0.65モル)のTHF500ml溶液を2時間、室温~40℃で滴下し、グリニア試薬を調製した。これにp-メチルアセトフェノン83.75g(0.625モル)のTHF200mlの溶液を同温度で、3時間で滴下した。滴下後さらに3時間室温で攪拌し、後4時間還流攪拌した。反応溶液を冷却し、5%硫酸水1リットルに注入し、加水分解した。

【0082】この溶液をトルエンで抽出し、ソーダ灰水にて洗浄、水洗、濃縮した。これにトルエン300m 1、PTSA0.5gを加え、4時間還流攪拌して供沸脱水した。次いで、ソーダ灰水にて洗浄、水洗、濃縮した。粗生成物をビグロー付きクライゼンで蒸留 (b.p.120-121 $\mathbb{C}/1$  mmHg)し、1,1-ジ (p-トリル)エチレン (4b) 98.5gを得た。

pーメチルアセトフェノンからの理論収率 7 5.8% 【0083】(2)3,3ージ(pートリル)アリルクロリド(5b、R¹,R²=4-Me)の合成1,1ージフェニルエチレン(4a)の代わりに1,1ージ(pートリル)エチレン(4b)70.5g(0.337モル)を用い、パラホルムアルデヒド15.1(0.505モル)を用いた以外は、実施例2の(2)に準じて合成を行い、生成物58.7gを得た(b.p.153-173℃/1mmHg,理論収率67.9%)。これをヘキサンから再結晶して3,3ージ(pートリル)アリルクロリド(5b)49.0gを得た。

理論収率 5 6. 7%

m. p. 66°C

【0084】3, 3-ジ(p-トリル) アリルクロリド(5b) のスペクトルデータは次のとおりである。  $^{1}H-NMR$ スペクトル (400MHz, CDCl $_{3}$ ,  $\delta ppm$ ) : 2. 33 (3H, s), 2. 39 (3H, s), 4. 13 (2H, d, J=8. 1Hz), 6. 17 (1H, t, J=8. 1Hz), 7. 01-7. 24 (8H, m)

MASS (m/e): 256  $(M^+)$ , 221, 206, 165, 129

【0085】 (3) 3, 3-ジ-p-トリルアリル亜燐酸ジエチルエステル (6 b、R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>=4-Me) の合成

3, 3ージフェニルアリルクロリド (5 a) の代わり に、3, 3ージ (pートリル) アリルクロリド (5 b) 35. 0g (0. 1365モル)を使用し、トリエチルホスファイトを68g (0. 409モル)使用した以外は、実施例2の(3)と同様にして反応を行い、蒸留残渣を49.3g得た。これをヘキサンから再結晶して29.9gの3,3ージ(pートリル)アリル亜燐酸ジエチルエステル(6b)を得た。

理論収率61.16%

m. p. 56.0℃

\_\_\_\_\_ 【0086】このもののスペクトルデータは次のとおり である

<sup>1</sup>H-NMRスペクトル(400MHz, CDCl<sub>3</sub>,  $\delta p p m$ ): 1. 30 (6H, t, J=7. 1Hz), 2. 32 (3H, s), 2. 39 (3H, s), 2. 7 1 (2 H, dd, J = 7. 9 Hz, J = 22. 4 H z), 4.07 (4H, q, J=7.1Hz, J=8. 1 H z), 6.05 (1 H, dd, J = 7.9 Hz, J = 15.2 Hz), 7.06-7.19 (8H, m) MASS (m/e) : 358  $(M^+)$ , 221, 129 [0087] (4) 4, 4'ーピス [4'', 4''ー ジ (pートリル) ー1'', 3''ープタジエニル) ト リフェニルアミン(例示化合物 5)の合成 4, 4'ージホルミルトリフェニルアミン(8a)3. 01g(10ミリモル)を使用し、3,3ージフェニル アリル亜燐酸ジエチルエステル(6 a)の代わりに3, 3-ジ (p-トリル) アリル亜燐酸ジエチルエステル (6b) 7.52g (21ミリモル) を使用した以外 は、実施例2の(5)と同様にして反応を行い、4, 4' -ビス (4'', 4''-ジ (pートリル) -1'', 3'' ープタジエニル] トリフェニルアミン (例示化合物 5) を 3. 5 1 g 得た。

理論収率49.4%

m. p. 123-124℃

 $^{1}H-NMR$   $\sim$   $^{2}J+\nu$  (400MHz, CDC  $^{1}$   $_{3}$  ,  $\delta$  ppm) : 2. 34 (6H, s) , 2. 40 (6H, s) , 6. 62-6. 67 (2H, m) , 6. 78-6. 82 (4H, m) , 6. 93-7. 29 (29H, m)

この他に、マイナーピークとして6.24(t, J=11.4Hz)、6.35(d, J=11.4Hz)が観 測された(シス二重結合)。

MASS (m/e):709 (M<sup>+</sup>), 490, 21 9, 169

【0088】実施例4

4-メチル-4', 4'', -ビス [4''', 4''', -ジ [4''', -ジ [4'', -ジ [4''', -ジ [4'''', -ジ [4''''', -ジ [4'''', -ジ [4''''', -ジ [4''''', -ジ [4''''', -ジ [4'''''', -ジ [4''''

チルトリフェニルアミン(8b)の合成 トリフェニルアミン(7a)の代わりに4-メチルトリ フェニルアミン (7b) 28.73g(0.111モル) を使用した以外は、実施例2の(4) と同様にして合成を行い、の4,4'ージホルミルー4''ーメチルトリフェニルアミン(8b)を3.84g得た。

理論収率11.8% m.p.153.5-154℃

【0090】 (2) 4ーメチルー4', 4''ーピス [4''', 4'''ージ(pートリル)ー1''', 3'''ーブタジエニル〕トリフェニルアミン(例示化 合物13)の合成

4, 4'ージホルミルトリフェニルアミン(8a)の代わりに4, 4'ージホルミルー4', ーメチルトリフェニルアミン(8b)1.0g(3.2ミリモル)を使用し、3,3ージフェニルアリル亜燐酸ジエチルエステル(6a)の代わりに3,3ージ(pートリル)アリル亜燐酸ジエチルエステル(6b)3.43g(9.5ミリモル)を使用した以外は、実施例2の(5)と同様にして4ーメチルー4',4',ービス[4',4',ージ(pートリル)-1',3',-ブダジエニル]トリフェニルアミン(例示化合物13)を1.55g得た。

理論収率 67.2%

m. p. 134-135℃

【0091】このもののスペクトルデータは次の通りで ある。

 $^{1}$ H-NMRスペクトル(400MHz, CDCl $_{3}$ ,  $\delta$ ppm): 2. 29(3H, s), 2. 33(6H, s), 2. 39(6H, s), 6. 64(2H, dd, J=14.5Hz, J=6.7Hz), 6. 75-6. 82(4H, m), 6. 91-7. 20(28H, m) この他に、マイナーピークとして6. 23(t, J=11.4Hz)が観測された(シス二重結合)。

MASS (m/e): 723 (M<sup>+</sup>), 504

【0092】実施例5

4-メトキシー4', 4''-ビス〔4''', 4'''-ジ(p-トリル)-1''', 3'''-ブ タジエニル〕トリフェニルアミン(例示化合物18、n =1, R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup> =4-Me, R<sup>5</sup> =4-Me O)の合成

【0093】(1) 4, 4'ージホルミルー4',ーメトキシトリフェニルアミン(8c)の合成トリフェニルアミン(7a)の代わりに4ーメトキシトリフェニルアミン(7c)20.0g(0.075モル)を使用した以外は、実施例2の(4)と同様にして反応を行い、4,4'ージホルミルー4',ーメトキシトリフェニルアミン(8c)19.0gを得た。

理論収率76.5%

m. p. 113-114℃

【0094】このもののスペクトルデータは次の通りで

ある。

<sup>1</sup>H-NMR (400MHz, CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$ -ppm) : 3.85 (3H, s), 6.94 (2H, d, J=9.0Hz), 7.12 (2H, d, J=9.0Hz), 7.17 (4H, d, J=8.7Hz), 7.56 (4H, d, J=8.7Hz), 9.88 (2H, s)

MASS (m/e): 331  $(M^+)$ , 316, 25 9, 230

【0095】(2) 4ーメトキシー4', 4''ービス [4''', 4'''ージ(pートリル)ー1''', 3'''ーブタジエニル]トリフェニルアミン(例示化 合物18)の合成

3、3-ジフェニルアリル亜燐酸ジェチルエステル(6 a)の代わりに3、3-ジ(p-トリル)アリル亜燐酸ジェチルエステル(6b)3.58g(10ミリモル)を使用し、4、4、-ジホルミルトリフェニルアミン(8a)の代わりに4、4、-ジホルミルー4、・ーメトキシトリフェニルアミン(8c)1.655g(5.0ミリモル)を使用した以外は、実施例2の(5)と同様にして反応を行い、1.19gの4-メトキシー4、、4、・ーピス〔4、・、4、・ージ(p-トリル)-1、・、3、・ーブタジエニル〕トリフェニルアミン(例示化合物18)を得た。理論収率76.5%、m.p.127.5-128.5

- 【0096】このもののスペクトルデータは次の通りで ある。

 $^{3}$ H-NMR (400MHz, CDCl<sub>3</sub>,  $^{3}$ -pp m): 2. 34 (6H, s), 2. 40 (6H, s), 3. 79 (3H, s), 6. 23 (2H, d, J=1 4. 9Hz), 6. 79-6. 83 (6H, m), 6. 90 (4H, d, J=7. 4Hz), 7. 03 (2H, d, J=8. 6Hz), 7. 08-7. 21 (20H, m)

MASS (m/e):739 (M<sup>+</sup>),601,92 【0097】実施例6

例示化合物 27 (一般式 1 において  $R^1 = R^2 = R^3 = R^4 = 4$  - Me、  $R^5 = 4$  - Br、 n = 1) の合成

(1) 4, 4' -ジホルミル-4'' -ブロムトリフェ ニルアミン (8 d、R<sup>5</sup>=4-Br) の合成

トリフェニルアミンジアルデヒド (8 a) の合成と同様 にして4ープロムトリフェニルアミン (7 d) 12.0 g(0.037モル)から2.92gの4,4'ージホルミルー4',一プロムトリフェニルアミン (8 d)を 得た。

m. p. 205~6℃、理論収率20.8%

【0098】このもののスペクトルデータは次のとおり である。

マススペクトル; m/e 379 (M<sup>+</sup>),271

<sup>1</sup>H-NMRスペクトル(400MHz, δ; ppm in CDCl<sub>3</sub>): 7.06(2H, d, J=8.8Hz), 7.19(4H, d, J=8.8Hz), 7.50(2H, d, J=8.8Hz), 7.79(4H, d, J=8.8Hz), 9.91(2H, s)【0099】(2)例示化合物27の合成3、3-ジーpートリアリル亜燐酸ジエチルエステル(6b)1.79g(5ミリモル)と4、4'ージホルミルー4''ープロムトリフェニルアミン(8d)0.76g(2ミリモル)から例示化合物2と同様にして1.35gの例示化合物27を得た。理論収率85.6%、m.p.146~149℃

理論収率 8 5. 6 %、m. p. 1 4 6 ~ 1 4 9 ℃ 【 0 1 0 0 】例示化合物 2 7 のスペクトルデータは次の とおりである。

マススペクトル (SIMS); m/e 789 (M++1), 570

<sup>1</sup>H-NMRスペクトル (400MHz, δ; ppm i n CDCl<sub>3</sub>): 2.34 (6H, s), 2.41 (6H, s), 6.61-6.65 (2H, m), 6.78-6.82 (4H, m), 7.08-7.32 (28H, m)

この他に、マイナーピークとして6.20 $\sim$ 6.35 (m) がが観測された(シス二重結合)。

【0101】実施例7

例示化合物 1 (一般式 1 において  $R^1 = R^2 = R^3 = R^4 = R^5 = H$ , n = 0) の合成

[0102] (1) 4' - (4, 4-i)7x=n-1,3ープタジエニル) ー4ーホルミルートリフェニルアミ ン (13a、 $R^1 = R^2 = R^5 = H$ ) の合成 1リットル反応フラスコに窒素気流中モレキュラーシー ブ乾燥のDMF300m1中に、3,3-ジフェニルア リル亜燐酸ジエチルエステル (6 a) 54.8 g (0. 166モル)と4,4'ージホルミルトリフェニルアミ ン (8a) 50.0g(0.166モル)とを溶解さ せ、攪拌しながら5~10℃、10分間でカリウムtert ーブトキシド20g(0.178モル)を少量づつ加 え、その後室温で1時間攪拌した。混合物を氷水3リッ トル中に注加し、トルエンで抽出、分液、水洗、硫酸マ グネシウム乾燥、濃縮して粗品76.3gを得た。シリ カゲルカラムクロマトグラフィー(溶離液;ベンゼン/ 酢酸エチル=9/1(容積比)で精製し19.8gの表 題化合物を得た。

理論収率 25.0%

【0103】このもののスペクトルデータは次のとおり である。

マススペクトル (m/e); 477  $(M^+)$ , 286, 203, 168, 91

 $^{1}H-NMR$ スペクトル (400MHz, CDC  $^{1}$ 3,  $^{3}$ 5 p p m) : 6. 70 (d, J=14. 0Hz, 1 H), 6. 82 (d, J=10. 8Hz, 1H), 6.

85-6.90 (m, 1H), 7.00-7.44 (m, 13H), 7.68 (d, J=8.8Hz, 2H), 9.85 (s, 1H)

【0 1 0 4】 (2) 4 - (4′′, 4′′-ジフェニル -1′′, 3′′-プタジエニル) -4′-

1 ', 2''' ージフェニルビニル)トリフェニルアミン (例示化合物1、R<sup>1</sup> = R<sup>2</sup> = R<sup>3</sup> = R<sup>4</sup> = R<sup>5</sup> = H, n = 0) の合成

100ml反応フラスコに窒素気流中、4′-(4'', 4'' ージフェニルー1'', 3'' ープタ ジエニル) -4-ホルミルトリフェニルアミン (13  $a \ R^1 = R^2 = R^5 = H$ ) 3. 91g (8. 2  $\xi$  )  $\xi$ ル)、ジフェニルメチル亜燐酸ジエチルエステル(10 a) 2. 95g (9. 7ミリモル) 、乾燥DMF 37m 1を仕込み、室温で攪拌し完溶させた。次いで、カリウ ムtertープトキシド1. 09g (9. 7ミリモル) を少量づつ加え (20-33℃に発熱)、室温で16時 間反応させ、TLCで原料の消失を確認し反応終了とし た。冷却後、メタノール370ml中に注加し、析出し た結晶をろ取し5.67gを得た。これをシリカゲルカ ラムクロマトグラフィー(溶離液:ベンゼン/酢酸エチ ル=9/1 (容積比) で精製し4.80gを得た。これ をアセトニトリルと酢酸エチルの混合溶媒から再結晶 し、例示化合物 1 の黄色結晶 2. 7 3 g を得た。

理論収率 52.8%

m. p. 108-109°C

[0105] マススペクトル (m/e);627 (M<sup>+</sup>),451

 $^{1}H-NMR$   $\nearrow$   $^{2}h$   $^{1}h$   $^{1}h$   $^{2}h$   $^{2}h$   $^{2}h$   $^{2}h$   $^{2}h$   $^{2}h$   $^{3}h$   $^{4}h$   $^{2}h$   $^{4}h$   $^{4}$ 

#### 【0106】実施例8

 $4-[4'', 4''-ジ(p-トリル)-1'', 3''-ブタジエニル]-4'-[2'', 2''-ジ(m-トリル) ビニル]・トリフェニルアミン (例示化合物3、一般式1において<math>R^1=R^2=4-Me, R^3=R^4=3-Me, R^5=H, n=0)$ の合成

【0107】 (1) 4'-[4'', 4''-ジ(p-トリル) -1'', 3''-ブタジエニル) -4-ホルミル) -トリフェニルアミン(13b、 $R^1=R^2=4$ -Me,  $R^5=H$ )の合成

3,3-ジフェニルアリル亜燐酸ジエチルエステル(6a)の代わりに、3,3-ジ(p-トリル)アリル亜燐酸ジエチルエステル(6b)59.50g(0.166

モル)を用い、4,4ージホルミルトリフェニルアミン(8a)を50.0g(0.166モル)使用して、実施例7の(1)と同様の操作を行ない24.3gの粗生成物を得た。このものをアセトニトリルと酢酸エチルからなる混合溶媒で再結晶を行なうことにより16.5gの黄色結晶を得た。理論収率19.7%、m.p.143~145℃

【0108】このもののスペクトルデータは次のとおりである。

マススペクトル (m/e); 505  $(M^+)$ , 286, 168

 $^{1}H-NMR$   $\nearrow$   $^{2}h$   $^{1}h$   $^{1}h$   $^{1}h$   $^{2}h$   $^{2}$ 

【0109】(2)4-[4'',4''-ジ(p-トリル)-1'',3''-ブタジエニル]-4'-[2''',2'''-ジ(m-トリル)ビニル]トリフェニルアミン(例示化合物3)の合成

4'-[4'', 4''-ジ(p-h)])-1'',  $3''-ブタジエニル]-4-ホルミル]-hリフェニルアミン(13b)3.5g(6.92ミリモル)、ジ(m-hリル)メチル亜燐酸ジエチルエステル(10b、<math>R^3=R^4=3-Me)2.53g(7.61ミリモル)を30mlのDMFに溶かし、0.9g(80.2ミリモル)のカリウムーtertーブトキシドを塩基として用いて実施例7(6)と同様に反応、後処理を行ない2.53gの例示化合物3を得た。$ 

#### 理論収率 88.7%

【0 1 1 0】このもののスペクトルデータは次のとおりである。

マススペクトル (m/e); 683  $(M^+)$ , 464, 342, 282

 $^{1}H-NMR$   $\nearrow$   $^{2}h$   $^{1}h$   $^{1}h$   $^{1}h$   $^{2}h$   $^{2}$ 

#### 【0111】実施例9

4- [4'', 4''-ジ(p-トリル)-1'', 3''-ブタジエニル]-4'-[2'', 2''-ジフェニルビニル]トリフェニルアミン (例示化合物31、R<sup>1</sup>=R<sup>2</sup>=4-Me、R<sup>3</sup>=R<sup>4</sup>=R<sup>5</sup>=H、n=0)の合成

3. 0g(6.53ミリモル)の4ーホルミルー4'ー(2'', 2''ージフェニルビニル]トリフェニルアミン(12a、R³=R⁴=R⁵=H)、3,3ージ(pートリル)アリル亜燐酸ジエチルエステル(6b)2.58g(7.18ミリモル)、カリウムーtertープトキシド0.97g(8.64ミリモル)、DMF30m1を実施例7の(6)と同様の操作を行ない3.91gの4ー[4'',4''ージ(pートリル)ー1'',3''ーブタジエニル]ー4'ー[2'',2''ージフェニルビニル]トリフェニルアミン(例示化合物31)を得た。

理論収率90.4%

m. p. 124~125℃

【0112】このもののスペクトルデータは次のとおりである。

マススペクトル (m/e);655 (M<sup>+</sup>),436, 179,43

<sup>1</sup>H-NMRスペクトル (400MHz, δ; ppm in CDCl<sub>3</sub>): 2.34 (s, 3H), 2.40 (s, 3H), 6.59-6.67 (m, 1H), 6.76-6.95 (m, 9H), 6.95-7.37 (m, 25H)

#### 【0113】実施例10

4-[4'', 4''-ジフェニル-1'', 3''-ブタジエニル] -4'-[4''', 4'''-ジ(p-)] (p-) -1''', 3'''-ブタジエニル] トリフェニルアミン(例示化合物 3.6、一般式 1 において  $1=R^2=4-Me$ 、 $R^3=R^4=R^5=H$ 、n=1)の合成

3. 5g(6.92ミリモル)の4'-[4'',4''-ジ(p-トリル)-1'',3''-ブタジエニル)-4-ホルミル]-トリフェニルアミン(13b)2.52g(7.63ミリモル)の3,3ージフェニルメチル亜燐酸ジエチルエステル(6a)、カリウムーtertーブトキシド0.9g(8.02mM)、DMF30mlを実施例7の(2)と同様に処理して4.71gの4-(4'',4''ージフェニルー1'',3''ーブタジエニル)-4'-[4''',4'''ージ(p-トリル)-1''',3'''ーブタジエニル]トリフェニルアミン(例示化合物36)を得た。理論収率99.8%

【0114】このもののスペクトルデータは次のとおり である。

マススペクトル (m/e); 681 (M<sup>+</sup>)  $^{1}$ H-NMRスペクトル (400MHz,  $\delta$ ; ppm in CDCl<sub>3</sub>): 2.35 (s, 3H), 2.40 (s, 3H), 6.60-6.69 (m, 2H), 6.75-6.88 (m, 4H), 6.93-7.12 (m, 6H), 7.10-7.32 (m, 19H), 7.32-7.43 (m, 3H)

このほかにマイナーピークとして6.22(t,J=1 1.6Hz),6.38(d,J=11.6Hz)が観 測された(シス二重結合)。

【0115】実施例11

例示化合物 4 1 の合成( $R^1$  ,  $R^2=2$  , 2' ーエチレン, $R^3=R^4=R^5=H$ 、n=0)

(1) 10, 11-ジヒドロ-5-メチレン-5H-ジベンゾ [a, d] シクロヘプテン(4c)の合成【化21】

【0116】4ロフラスコにマグネシウム13.8g (0.576モル) と乾燥THF500mlを仕込み、 少量のヨードとヨウ化メチルで反応を開始させ、反応温 度を20~30℃に保つように4時間で塩化メチルを吹 **き込みグリニヤ試薬を調製した。ジベンゾスベロン10** 0 g (0. 48モル) /乾燥トルエン300ml溶液を 2時間で滴下した。室温で5時間反応させ、ジベンゾス ベロンの消失をガスクロマトグラフィーで確認し、氷冷 下、希塩酸中に注入した。加水分解した反応液を分液 し、水層をトルエンで抽出し、有機層に合し、飽和重曹 水で中和、水洗した。濃縮後、トルエン500ml、p ートルエンスルホン酸0.5gを加え、還流攪拌しなが ら共沸脱水し、冷却後、飽和重曹水で中和、水洗した。 無水硫酸ソーダで乾燥、濃縮後蒸留し、b. p. 137 **℃/1mmHgで92.3gを得た。これをヘキサンか** ら再結晶し、84.2gを得た。

理論収率 85.1%

m. p. 68~69℃ このもののスペクトルデータは次のとおりである。 マススペクトル (m/e);206 (M<sup>+</sup>)、219, 203,178,141,115,91

 $^{1}$ HNMR (400MHz, CDCl<sub>3</sub>,  $\delta$ ppm); 3. 05 (s, 4H), 5. 42 (s, 2H), 7. 0 9-7. 23 (m, 6H), 7. 35 (m, 2H) [0117] (2) 5- (2- $\rho$ uuxfyf $\gamma$  $\gamma$ ) -1

【0117】(2)5-(2-クロロエチリデン)-1 0,11-ジヒドロ-5H-ジベンソ [a, d]シクロ ヘプテン (5 c)の合成

【化22】

【0118】実施例2と同様にして、10, 11-ジヒドロ-5-メチレン-5H-ジベンゾ〔a, d〕シクロ

ヘプテン (4 c) 20.6 g (0.1 モル)、酢酸41 g、パラホルムアルデヒド4.5 g (0.15 モル) に塩化水素ガスを吹き込み、反応させた後、トルエン抽出、飽和重曹水で中和、水洗した。無水硫酸ソーダで乾燥、濃縮後、ヘキサンから再結晶して23.4 gを得た。理論収率 92.0% m.p.103~104℃このもののスペクトルデータは次のとおりである。

マススペクトル (m/e); 254  $(M^+)$ , 219, 203, 141, 115, 91, 23  $^{14}$ HNMRスペクトル  $(400\text{MHz}, \text{CDCl}_3, \delta)$  ppm); 2.70-3.05 (brs, 2H), 3.20-3.45 (brs, 2H), 4.12 (d, J=8.1Hz, 2H), 6.07 (t, J=8.1Hz, 1H), 7.08 (m, 1H), 7.12-7.30 (m, 6H), 7.34 (m, 1H)

【0119】 (3) β- (10, 11-ジビドロ-5H-ジベンソ [a, d] シクロヘプテニリデン-5) -エチル亜燐酸ジエチルエステル (6 c) の合成 【化23】

【0120】5-(2-クロロエチリデン)-10,1 1-ジヒドロー5H-ジベング [a,d]シクロヘプテン(5c)20g(0.0786モル)、トリエチルホスファイト65g(0.393モル)を10時間攪拌還流を行なった。ガスクロマトグラフィで5cの消失を確認し、減圧下トリエチルホスファイトを溜去した。残渣27.8gを得た。

理論収率 99.2% マススペクトル (m/e);356 (M<sup>+</sup>)、191, 125 <sup>1</sup>HNMRスペクトル (400MHz, CDCl<sub>3</sub>, δ ppm); 1.28 (m, 6H), 2.67 (d, J=8.1Hz, 1H), 2.75 (d, J=8.1Hz, 1H), 2.70 (m, 1H), 2.95 (m, 1H), 3.25-3.48 (m, 2H), 3.93-4.18 (m, 4H), 5.90 (q, J=7.9Hz, 1H), 7.05 (m, 1H), 7.10-7.31 (m, 7H) [0121] (4) 例示化合物41の合成 [化24]

【0122】4-ホルミルー4′-(2′′, 2′′-ジフェニルビニル) トリフェニルアミン(1 2 a) 3. Og (6. 53ミリモル) 、βー (10, 11ージヒド ロー5Hージベンゾ〔a, d〕シクロヘプテニリデンー 5) -エチル亜燐酸ジエチルエステル (6 c) 2.65 g (7. 19ミリモル) 、乾燥DMF30ml、及びカ リウム-tert-プトキシドO. 97g (8. 64ミリモ ル)を実施例7(2)と同様の操作を行い、例示化合物 41を4.23g得た。理論収率 97.2%マススペ クトル (m/e) ;653 (M<sup>+</sup>)、436, 191, 73, 43<sup>1</sup>HNMRスペクトル(400MHz, CD Cl<sub>3</sub>, δppm); 2.70-3.50 (brs, 4 H), 6. 60-6. 67 (m, 2H), 6. 75-6. 94 (m, 8H), 6. 97-7. 09 (m, 4 H), 7. 13-7. 40 (m, 21H) そのほかにマイナーピークとして 6.24 (t, J=1 1. 5Hz), 6. 33 (d, J=11. 5Hz) が観 測された(シス二重結合)。

【0123】実施例12 例示化合物42の合成(R<sup>1</sup> , R<sup>2</sup> = 2, 2' ーエチレ ン、R<sup>3</sup> = R<sup>4</sup> = R<sup>5</sup>= H、n = 1) 【化25】

【0124】1.3g(2.72ミリモル)の4'ー(4'',4''ージフェニルー1'',3''ーブタジエニル)ー4ーホルミルトリフェニルアミン(13a)、1.1g(3.09ミリモル)のβー(10,11ージヒドロー5Hージベンソ[a,d)シクロヘプテニリデンー5)ーエチル亜燐酸ジエチルエステル(6c)、330mg(2.94ミリモル)カリウムーte

r t ープトキシド、10mlのDMFを実施例7の (2) と同様の操作を行い、例示化合物42を570m g合成した。

理論収率 29.4% m.p.125~130℃ マススペクトル (m/e);679 (M<sup>+</sup>)、462 ¹HNMRスペクトル (400MHz, CDCl<sub>3</sub>, δ ppm); 2.70-3.45(brs,4H),6.60-6.71(m,3H),6.74-6.83(m,3H),6.83-7.43(m,31H) この他に、マイナーピークとして6.20-6.37(m)が観測された(シス二重結合)。

#### 【0125】合成例1

4-(4', 4'-ジフェニルブタジエニル)-トリフェニルアミン(比較化合物1)の合成

100ミリリットル反応フラスコにトリフェニルアミン モノアルデヒド (9a) 3.76g (13.7ミリモ ル)、3,3-ジフェニルアリル亜燐酸ジエチルエステ ル (6 a) 5. 4 4 g (1 6. 4 ミリモル) 、乾燥DM F38ミリリットルを仕込み、撹拌して完全に溶解させ た。ここへ、カリウムtert-ブトキシド1.84g(1 6.4ミリモル)を少量づつ加え、室温で16時間撹拌 し、原料の消失をTLCで確認した後反応終了とした。 この反応溶液をベンゼンで抽出し、濃縮して7.24g の濃縮物を得た。これをシリカゲルカラムクロマトグラ フィー(溶離液:ベンゼン)で精製し6.09gを得 た。酢酸エチル/ヘキサンの混合溶媒から再結晶して 4. 03gの4-(4', 4'-ジフェニルブタジエニ ル)-トリフェニルアミン(比較化合物1)を得た。理 論収率65.2%、m.p.148.5~149℃ 【0126】このもののスペクトルデータは次のとおり である。

マススペクトル; m/e 449 (M<sup>+</sup>), 258, 2 03, 168

 $^{1}$ H-NMR $^{2}$ R $^{2}$ P $^{1}$ N $^{1}$ H (400MHz,  $\delta$ ; ppm in CDCl $_{3}$ ): 6. 67 (1H, d, J=15.1 Hz), 6. 78 (1H, dd, J=10.7Hz, 15.1Hz), 6. 89 (1H, d, J=10.7Hz), 6. 94 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 00 (2H, d, J=7.3Hz), 7. 06 (4H, d, J=7.5Hz), 7. 16 (2H, d, J=8.7Hz), 7. 20-7. 41 (14H, m)

#### 【0127】合成例2

4 , 4 ' ービスージフェニルビニルートリフェニルアミ ン(比較化合物2)の合成

特開昭60-174749号公報にしたがってトリフェニルアミンジアルデヒド (8a) 1.51g (5.02ミリモル) とジフェニルメチル亜燐酸ジエチル3.46g (11.4ミリモル) から4,4'ーピスージフェニルビニルートリフェニルアミン2.53gを得た。理論収率83.9%、m.p.156~157℃

#### 【0128】合成例3

- 1, 1-ジフェニルー4- (p-ジメチルアミノフェニル) -1, 3-ブタジエン(比較化合物 3)の合成
- 3,3-ジフェニルアリル亜燐酸ジエチルエステル(6
- a) 3. 3gとp-ジメチルアミノベンズアルデヒド
- 1. 49gを乾燥DMF50ミリリットルに溶解しカリ

ウム t- プトキシド1. 2 gを少量づつ加え、室温下反応させた。冷後、メタノール中に注加し生成した結晶を ろ取、酢酸エチルから再結晶をして2. 3 5 gの1, 1 ージフェニルー4ー(p ージメチルアミノフェニル)ー 1, 3 ーブタジエン(比較化合物 3)を得た。 理論収率72. 3%、m. p. 1 7 9  $\sim$  1 8 0  $\sim$ 

#### 【0129】合成例4

1, 1-ジフェニルー4-(p-ジーn-プロピルアミノフェニル)-1, <math>3-プタジエン(比較化合物4)の合成

合成例3においてpージメチルアミノベンズアルデヒ 1. 49gをpージーnープロピルアミノベンズアルデ ヒド2. 05gに変えたほかは合成例3と同様にして 2. 35gの1, 1ージフェニルー4ー (pージーnー プロピルアミノフェニル) ー1, 3ープタジエン (比較 化合物4)を得た。

理論収率73.8%、m. p. 94.5-95.2℃ 【0130】応用例1~4

クロルジアンブルー(CDB)1重量部とポリカーボネート樹脂(三菱瓦斯化学(株)製ユーピロンE-2000)1重量部をジクロロエタン30重量部を溶剤としてボールミルで5時間混練した。得られた顔料分散液をポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム上にアルミニウムを蒸着したシート上にワイヤーバーを用いて塗布し、45℃で3時間乾燥して約1ミクロンの厚さに電荷発生層を作った。さらに実施例2~5において合成した例示化合物2、5、13、18をそれぞれ1重量部、及びポリカーボネート樹脂(三菱瓦斯化学(株)製ポリカーボネートZ)1重量部をジクロロエタン8重量部中で混合溶解した。この溶液をドクターブレードで電荷発生層上に塗布し、80℃で3時間乾燥させ感光体1~4を作製した。

【0131】このようにして得られた電子写真感光体の電子写真特性を静電記録試験装置SP-428型(川口電機製作所製)を用いてスタティック方式により測定した。すなわち、感光体を-6kVのコロナ放電を5秒間行って帯電せしめ、表面電位V。(単位はーボルト)を測定し、これを暗所で5秒間保持した後、タングステンランプにより照度5ルックスの光を照射し、表面電位を半分に減衰させるに必要な露光量すなわち半減電光量E1/2(ルックス・秒)、および照度5ルックスの光を10秒間照射後の表面残留電位VR10(一ボルト)を求めた。この結果を表4に示した。

#### 【0132】比較例1~2

例示化合物 2、5、1 3、1 8 の代わりに、合成例 1、2 において合成した比較化合物 1、2 を用いた以外は応用例 1  $\sim$  4 と同様にして感光体 5、6 を作製し、電子写真特性を測定した。結果を表 4 に示した。応用例 1  $\sim$  4 と比較例 1  $\sim$  2 を比較してみれば、明らかに本発明化合物を使用した感光体 1  $\sim$  4 は半減露光量( $E_{1/2}$ )が少

なく、高感度であり、従って本発明化合物は電子写真感 光体材料として有効であることがわかる。

#### 【0133】応用例5~8

ポリエステルフィルム上に蒸着したアルミニウム薄膜上に、オキソチタニウムフタロシアニン(TiOPc)を10<sup>-6</sup>Torrで約0.8ミクロンの厚さに真空蒸着し、電荷発生層を形成した。さらに実施例1、2、4、5において合成した例示化合物1、2、13、18をそれぞれ1重量部、ポリカーボネート樹脂(三菱瓦斯化学(株)製ポリカーボネートZ)1重量部をジクロロエタン8重量部中で混合溶解した。この溶液をドクタープレードで電荷発生層上に塗布し、80℃で3時間乾燥させ感光体7~10を作製した。応用例1~4と同様に電子写真特性を測定した。結果を表4に示した。

# 【0134】比較例3~5

#### 【0135】応用例9~13

で型無金属フタロシアニン(τ-H<sub>2</sub> Pc)1重量部と ブチラール樹脂(積水化学工業(株)ポリビニルブチラ ールBM-1)1重量部をテトラヒドロフラン30重量 部を溶剤としてボールミルで5時間混練した。得られた 顔料分散液をポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム上にアルミニウムを蒸着したシート上に塗布し、 50℃で2時間乾燥させた。さらに実施例2~6におい て合成した例示化合物2、5、13、18、27をそれ ぞれ1重量部、ポリカーボネート樹脂(三菱瓦斯化学 (株) ポリカーボネート2) 1重量部をジクロロエタン 8重量部中で混合溶解した。この溶液をドクタープレー ドで電荷発生層上に塗布し、80℃で2時間乾燥させ、 感光体14~18を作製した。このようにして得た感光 体の電子写真特性を応用例1~4と同様にして測定し た。この結果を表5に示した。

#### 【0136】比較例6

例示化合物2、5、13、18、27の代わりに、合成例4において合成した比較化合物4を用いた以外は応用例9~13と同様にして感光体19を作製した。応用例1~4と同様に電子写真特性を測定した。この結果を表5に示した。感光体14~18は感光体19に比較して明らかに帯電電位が高く、高感度にして、残留電位が低いなど優れた電子写真特性を示している。すなわち、本発明化合物が電子写真感光体材料として極めて有効であることがわかる。

# 【0137】応用例14~18

x型無金属フタロシアニン(x-H<sub>2</sub>Pc) 1 重量部とブチラール樹脂(積水化学工業(株)製ポリビニルブチラールBM-1) 1 重量部をテトラヒドロフラン3 0 重量部を溶剤としてボールミルで5時間混練した。得られた顔料分散液をポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム上にアルミニウムを蒸着したシート上に塗布し、50℃で2時間乾燥させた。さらに実施例1~6で合成した例示化合物1、2、13,18,27をそれぞれ1重量部、ポリカーボネート樹脂(三菱瓦斯化学(株)製ポリカーボネートと)1 重量部をジクロロエタン8 重量部中で混合溶解した。この溶液をドクターブレードで電荷発生層上に塗布し、80℃で2時間乾燥させ、感光体20~24を作製した。このようにして得た感光体の電子写真特性を応用例1~4と同様にして測定した。この結果を表5に示した。

[0138]

【表4】

	感光体番号	電荷発生材	電荷輸送材	V <sub>0</sub> (-V)	V <sub>R 10</sub> (-V)	E <sub>1/2</sub> (lux · sec)
応用例1	1	CDB	例示化合物2	900	0	3.1
応用例2	2	CDB	例示化合物 5	500	0	3.0
応用例3	3	CDB	例示化合物13	670	0	2.7
応用例4	4	CDB	例示化合物18	620	0	2.3
比較例1	5	CDB	比較化合物 1	820	2	6.8
比較例2	6	CDB	比較化合物2	380	0	5.9
応用例5	7	TiOPc蒸着	例示化合物 1	660	20	0.8
応用例6	8	TiOPc蒸着	例示化合物2	700	0	0.5
応用例7	9	TiOPc蒸着	例示化合物13	540	0	0.8
応用例8	10	TiOPc蒸着	例示化合物18	470	0	0.5
比較例3	11	TiOPc蒸着	比較化合物2	380	20	0.9
比較例4	12	TiOPc蒸着	比較化合物3	24	2	0.8
比較例5	13	TiOPc蒸着	比較化合物 4	946	58	2.2

【表 5】

[0139]

	感光体番号	電荷発生材	電荷輸送材	V <sub>0</sub> (-V)	V <sub>R 10</sub> (-v)	E <sub>1/2</sub> (lux · sec)
応用例9	14	τ -H <sub>2</sub> Pc	例示化合物 2	770	0	1.0
応用例10	15	τ −H <sub>2</sub> Pc	例示化合物5	782	2	1.1
応用例11	16	τ -H <sub>2</sub> Pc	例示化合物13	784	4	1.0
応用例12	17	τ -H <sub>2</sub> Pc	例示化合物17	632	2	0.9
応用例13	18	τ -H <sub>2</sub> Pc	例示化合物27	766	2	1.0
比較例6	19	τ -H <sub>2</sub> Pc	比較化合物 4	66.5	5.1	1.8
応用例14	20	x -H <sub>2</sub> Pc	例示化合物 1	820	2	1.4
応用例15	21	x -H <sub>2</sub> Pc	例示化合物 2	748	2	1.3
応用例16	22	x -H <sub>2</sub> Pc	例示化合物13	770	4	L1
応用例17	23	x - H <sub>2</sub> Pc	例示化合物18	518	4	1. 2
応用例18	24	x -H <sub>2</sub> Pc	例示化合物27	736	0	1.0
比較例7	25	x -H <sub>2</sub> Pc	比較化合物 4	924	2	1.5
応用例19	26	TiOPc 枯晶性分散	例示化合物 1	666	6	0.8
応用例20	27	TiOPc 結晶性分散	例示化合物 2	520	0	0.7
応用例21	. 28	TiOPc 結晶性分散	例示化合物 5	880	2	0.9
比較例8	29	TiOPc 結晶性分散	比較化合物 4	70	4	12.0

#### 【0140】比較例7

例示化合物 1、2、13, 18, 27の代わりに、合成 例 4において合成した

比較化合物4を用いた以外は応用例14~18と同様に して感光体25を作製した。応用例1~4と同様に電子 写真特性を測定した。この結果を表5に示した。

#### 【0141】応用例19~21

特開平1-291256号公報に記載された方法に従って、ブチラール樹脂(積水化学工業(株)製ポリビニルブチラールBM-1)35重量部をテトラヒドロフラン1425重量部に溶解させて得た結着剤樹脂溶液に、結晶性オキシチタニウムフタロシアニン40重量部を加え、ガラスビーズと共に2時間振動ミルを用いて分散させた。この分散液をポリエチレンテレフタレート(PET)フィルムにアルミニウムを蒸着したシート上にワイヤーバーを用いて塗布、乾燥し、約0.5ミクロンの電荷発生層を作製した。さらに実施例1~3で合成した例示化合物1、2、5をそれぞれ1重量部、ポリカーボネート樹脂(三菱瓦斯化学(株)ポリカーボネートZ)1重量部をジクロロエタン8重量部中で混合溶解した。この溶液をドクターブレードで上記電荷発生層上に塗布し、80℃で2時間乾燥させ、感光体26~28を作製

した。このようにして得た感光体の電子写真特性を応用例1~4と同様にして測定した。この結果を表5に示した。

## 【0142】比較例8

例示化合物1、2、5の代わりに、合成例4において合成した比較化合物4を用いた以外は応用例19~21と同様にして感光体29を作製した。応用例1~4と同様にして電子写真特性を測定し、この結果を表5に示した。比較例8の感光体29に比較して、本発明化合物を用いた感光体26~28は帯電電位が高く、高感度であることがわかる。

## 【0143】応用例22~27

実施例1~6で合成した例示化合物1、2、5、13、18、27をそれぞれ1重量部、ポリカーボネート樹脂1重量部をジクロロエタン8重量部中で混合溶解した。この溶液をドクターブレードでポリエチレンテレフタレート (PET) フィルム上にアルミを蒸着したシート上に塗布し、80℃で2時間乾燥させた。さらに電荷輸送層上に半透明金電極を蒸着して電荷キャリア移動度を測定した。キャリア移動度の測定は、光源としてパルス半値幅0.9 nsec、波長337nmの窒素ガスレーザーを用い、Time-of-flight法(田中聡明、山口康浩、横

山正明:電子写真, 29, 366 (1990)) にて行った。25℃、25V/μmでの測定結果を表6に示した。

#### 【0144】比較例9

例示化合物1、2、5、13、18、27の代わりに、 合成例4において合成した比較化合物4を用いた以外は 応用例22~27と同様にしてフィルムを作製し、キャ リア移動度を測定した。この結果を表6に示した。表4から明らかなように本発明化合物1、2、5、13、18、27は比較化合物4と比べ、高いキャリア移動度を示している。

[0145]

【表6】

表

	電荷輸送材	キャリア移動度μ (c m² V-1 S-1)
応用例22	例示化合物 1	20. 6×10-6
応用例23	例示化合物 2	16. 4×10 <sup>-6</sup>
応用例24	例示化合物 5	14. 2×10 <sup>-8</sup>
応用例25	例示化合物 13	35. 4×10 <sup>-6</sup>
応用例26	例示化合物 18	22. 6×10 <sup>-6</sup>
応用例27	例示化合物 2 7	10.3×10 <sup>-6</sup>
比較例 9	比較化合物4	1. 3 2×1 0 <sup>-6</sup>

【0146】応用例28

例示化合物5を4倍量(重量)のジクロロエタンで混合溶解した。すべて均一に溶解し、電荷輸送材料の溶解性は高かった。この溶液を応用例22~27と同様にしてポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム上にアルミを蒸着したシート上に塗布し、80℃で2時間乾燥させた。このように電荷輸送物質を高濃度に含有する電荷輸送層を形成しても、結晶の析出やピンホールの生成のない均質な層を形成することができた。次いで電荷輸送層上に半透明金電極を蒸着してキャリア移動度を形成で安定な薄膜が作製され、56.7×10<sup>-6</sup>(cm²/Vs)もの高いキャリア移動度を発現することができ、本発明化合物が極めて有用であることがわかる。

【0147】応用例29~31

応用例1~4と同様にしてクロルジアンブルーを使用して電荷発生層を作製した。電荷輸送材料として実施例 1、2、3において合成した例示化合物1、2、5をそれぞれ1部、応用例1~4で用いたポリカーボネート樹脂 (三菱瓦斯化学(株)ポリカーボネートZ)の代わりに下記構造式で示されるビスフェノールA/ビフェノール型共重合ポリカーボネート樹脂(出光興産(株))1 部をジクロロエタン8部中で混合溶解した。この液をドクターブレードでクロルジアンブルーの電荷担体発生層上に塗布し、80℃で3時間乾燥させ感光体30~32を作製した。感光体30~32について応用例1~4と同様にして、電子写真特性を測定した。結果を表7に示した。

【0148】 【化26】

ビスフェノールA/ビフェノール型共富合ポリカーボネート樹脂

(n/n+m=0.85)

(m、nは上記化合物の繰り返し単位のモル数を示す) 【0149】比較例10

例示化合物1、2、5の代わりに合成例1において合成

した比較化合物1を用いた以外は応用例29~31と同様にして感光体33を作製し、電子写真特性を測定した。結果を表7に示した。本発明化合物を使用した感光

体  $3.0 \sim 3.2$  と比較化合物 1 を使用した感光体 3.3 とを比較してみれば、明らかに本発明の感光体  $3.0 \sim 3.2$  は 半減露光量( $E_{1/2}$ )が小さく、高感度であり、残留電位( $V_{R10}$ )がないなど電子写真感光体として優れた特性を有していることがわかる。

## 【0150】応用例32~34

応用例5~8と同様にオキソチタニウムフタロシアニン(TiOPc)を真空蒸着し、電荷発生層を形成した。さらに実施例1、2、3において合成した例示化合物1、2、5をそれぞれ1部、応用例5~8で用いたポリカーボネート樹脂(三菱瓦斯化学(株)ポリカーボネートと)の代わりに前記構造式で示されるビスフェノールA/ビフェノール型共重合ポリカーボネート樹脂(出光興産(株))1部をジクロロエタン8部中で混合溶解した。この液をドクターブレードで電荷発生層上に塗布し、80℃で3時間乾燥させ感光体34~36を作製した。応用例1~4と同様に電子写真特性を測定した。結果を表7に示した。

#### 【0151】比較例11

応用例5~8と同様にオキソチタニウムフタロシアニン(TiOPc)を真空蒸着し、電荷発生層を形成した。 さらに合成例4において合成した比較化合物 4を1 部、応用例5~8で用いたポリカーボネート樹脂(三菱瓦斯化学(株)ポリカーボネート乙)の代わりに前記構造式で示されるピスフェノールA/ピフェノール型共重合ポリカーボネート樹脂(出光興産(株))1 部をジクロロエタン8 部中で混合溶解した。この液をドクターブレードで電荷発生層上に塗布し、80℃で3時間乾燥させて感光体37を作製した。応用例1~4と同様に電子写真特性を測定した。結果を表7に示した。感光体37に比較して、本発明化合物を使用した電子写真感光体34~36は半減露光量( $E_{1/2}$ )が小さく、高感度であり、残留電位( $V_{R10}$ )がないなど電子写真感光体として優れた特性を有していることがわかる。

[0152]

【表7】

表 7

	感光体番号	電荷発生材	電荷輸送材	V <sub>0</sub>	V <sub>R 10</sub> (-V)	E <sub>1/2</sub> (lux· sec)
応用例29	30	CDB	例示化合物 1	1100	4	4.1
広用例30	31	CDB	例示化合物2	964	0	3.1
応用例31	32	CDB	例示化合物 5	1000	0	2.7
比較例10	33	CDB	比較化合物 1	1228	18	5.3
広用例32	34	TiOPc蒸着	例示化合物 1	942	0	0.7
応用例33	35	TiOPc蒸着	例示化合物 2	966	0	0.8
広用例34	36	TiOPc蒸着	例示化合物 5	856	0	0.6
<b>比較例11</b>	37	TiOPc蒸着	比較化合物 4	1160	20	1.1

## 【0153】応用例35~37

応用例  $9\sim13$  と同様に  $\tau$  型金属フタロシアニン( $\tau$ ・ $H_2$  P c)電荷発生層を形成した。さらに実施例 1、2、3において合成した例示化合物 1、2、5をそれぞれ 1 部、応用例  $9\sim13$  で用いたポリカーボネート樹脂(三菱瓦斯化学(株)ポリカーボネート 2 の代わりに前記構造式で示されるピスフェノールA/ピフェノール型共重合ポリカーボネート樹脂(出光興産(株)) 1 部をジクロロエタン 8 部中で混合溶解した。この液をドクターブレードで電荷発生層上に塗布し、80 でで2時間乾燥させ、感光体  $38\sim40$  を作製した。電子写真特性を応用例  $1\sim4$  と同様にして測定した。結果を表 8 に示した。

#### 【0154】応用例38

応用例 $14\sim18$ と同様にx-型金属フタロシアニン $(x-H_2\ P\ c)$  電荷発生層を形成した。さらに例示化

合物2を1部、応用例14~18で用いたポリカーボネート樹脂(三菱瓦斯化学(株)ポリカーボネートZ)の代わりに前記構造式で示されるピスフェノールA/ピフェノール型共重合ポリカーボネート樹脂(出光興産(株))1部をジクロロエタン8部中で混合溶解した。この液をドクターブレードで電荷発生層上に塗布し、80℃で2時間乾燥させ、感光体41を作製した。ついで

感光体41の電子写真特性を応用例1~4と同様にして

#### 【0155】比較例12

測定した。結果を表8に示した。

応用例 $14\sim18$ と同様にx-型金属フタロシアニン ( $x-H_2$  Pc) 電荷発生層を形成した。さらに比較化合物4を1部、応用例 $14\sim18$ で用いたポリカーボネート樹脂 (三菱瓦斯化学 (株) ポリカーボネート Z) の代わりに前記構造式で示されるピスフェノールA/ビフェノール型共重合ポリカーボネート樹脂 (出光興産

(株)) 1 部をジクロロエタン8部中で混合溶解した。この液をドクタープレードで電荷発生層上に塗布し、8 0  $\mathbb{C}$ で2時間乾燥させ、感光体 4 2 を作製した。ついで感光体 4 2 の電子写真特性を応用例 1 4 2 と同様にして測定した。結果を表 8 に示した。本発明化合物を使用した感光体 4 1 は感光体 4 2 に比較して、明らかに、半減 露光量( $E_{1/2}$ )が小さく、高感度であり、残留電位( $V_{R10}$ )がないなど電子写真感光体として優れた特性を有していることがわかる。

## 【0156】応用例39~40

応用例19~21と同様に結晶性オキシチタニルフタロシアニンを使用した電荷発生層を形成した。さらに例示化合物1、2をそれぞれ1部、応用例19~21で用いたポリカーボネート樹脂(三菱瓦斯化学(株)ポリカーボネートZ)の代わりに前記構造式で示されるビスフェノールA/ビフェノール型共重合ポリカーボネート樹脂(出光興産(株))1部をジクロロエタン8部中で混合溶解した。この液をドクターブレードで上記電荷発生層

上に塗布し、80℃で2時間乾燥させ、感光体43~4 4を作製した。このようにして得た感光体の電子写真特性を応用例1~4と同様にして測定した。結果を表8に示した。

#### 【0157】比較例13

応用例19~21と同様に結晶性オキシチタニルフタロシアニンを使用した電荷発生層を形成した。さらに比較化合物4を1部、応用例19~21で用いたポリカーボネート樹脂(三菱瓦斯化学(株)ポリカーボネート2)の代わりに前記構造式で示されるピスフェノールA/ピフェノール型共重合ポリカーボネート樹脂(出光興産(株))1部をジクロロエタン8部中で混合溶解した。この液をドクターブレードで上記電荷発生層上に塗布し、80℃で2時間乾燥させ、感光体45を作製した。このようにして得た感光体の電子写真特性を応用例1~4と同様にして測定した。結果を表8に示した。

[0158]

【表8】

表 8

	感光体番号	電荷発生材	電荷輸送材	V <sub>0</sub> (-V)	V <sub>R 10</sub>	E 1/2 (lux • sec)
広用例35	38	τ —H <sub>2</sub> Pc	例示化合物 2	960	0	1.0
応用例36	39	τ −H <sub>2</sub> Pc	例示化合物 1	880	8	1.0
応用例37	40	τ -H <sub>2</sub> Pc	例示化合物 5	964	0	1.2
r5用 <i>9</i> 138	41	x -H <sub>2</sub> Pc	例示化合物 2	678	0	1.3
比較例12	42	x-H <sub>2</sub> Pc	比較化合物4	1074	16	1.6
広用例39	43	TiOPc蒸着	例示化合物 1	860	4	0.5
応用例40	44	TiOPc素糖	例示化合物 2	790	6	0.7
比较到13		TiOPc蒸着	比較化合物 4	670	16	1.0

#### 【0159】応用例41~46

応用例22~27において、ポリカーボネート樹脂(三菱瓦斯化学(株)ポリカーボネートZ)の代わりに前記構造式で示されるビスフェノールA/ビフェノール型共重合ポリカーボネート樹脂(出光興産(株))1部を使用した以外は応用例22~27と同様に電荷輸送層を形成し、80℃で2時間乾燥させた。応用例22~27と同様に電荷キャリア移動度を Time-of-flight 法にて測定した電荷キャリア移動度の値は25℃、25 V / mmでの測定結果を表9に示した。

【0160】比較例14

例示化合物1、2、5、13、18、27の代わりに比

較化合物4を用い、ポリカーボネート樹脂(三菱瓦斯化学(株)ポリカーボネートZ)の代わりに前記構造式で示されるピスフェノールA/ピフェノール型共重合ポリカーボネート樹脂(出光興産(株))1部を使用した以外は応用例22~27と同様に電荷輸送層を形成し、80℃で2時間乾燥させた。応用例22~27と同様に電荷キャリア移動度を Time-of-flight 法にて測定した電荷キャリア移動度の値は25℃、25V/mmでの測定結果を表9に示した。

[0161]

【表9】

	使用化合物	キャリア移動度	μ	(cm <sup>2</sup> V <sup>-1</sup> S <sup>-1</sup> )
応用例41	例示化合物 1	37.5	×	10-6
	例示化合物 2	37.1	×	10-6
	例示化合物 5	119	×	10-6
応用例44	例示化合物13	58.8	×	10-6
応用例45	例示化合物18	37.5	×	10-6
応用例46	例示化合物27	50.8	×	1 0-6
比較何14	比較化合物4	2. 43	×	1 0-6

# 【0162】応用例47~48

例示化合物2、5、13、18の代わりに例示化合物3 1、42を用い、CDBの代わりにピスアゾ化合物(BISAZO)(20)を用いた以外は、応用例1~4と同様にして感光体46、47を作製した。このようにして得た電子写真感光体の電子写真特性も同様にして測定した。この結果を表10に示した。

#### 【0163】応用例49

例示化合物2、5、13、18の代わりに例示化合物4 2を用いた以外は、応用例9~13と同様にして感光体48を作製した。このようにして得た電子写真感光体の電子写真特性を応用例1~4と同様にして測定した。この結果を表10に示した。

#### 【0164】応用例50

例示化合物1、2、13、18、27の代わりに例示化合物36を用いた以外は、応用例14~18と同様にして感光体49を作製した。このようにして得た電子写真感光体の電子写真特性を応用例1~4と同様にして測定

した。この結果を表10に示した。

【0165】応用例51~52

例示化合物 1、2、5の代わりに例示化合物 3 1  $\sim$  3 6 を用い、特開平 1 -2 9 1 2 5 6 号公報の方法で得られた結晶性オキソチタニルフタロシアニンの代わりに、特開昭 6 3 -2 0 3 6 5 号公報の方法で得られた結晶性オキソチタニルフタロシアニンを用いた以外は、応用例 1 9  $\sim$  2 1 と同様にして感光体 5 0、5 1 を作製した。このようにして得た電子写真感光体の電子写真特性を応用例 1  $\sim$  4 と同様にして測定した。この結果を表 1 0 に示した。

# 【0166】応用例53、54

例示化合物1、2、5、13、18、27の代わりに例示化合物36、42を用いた以外は、応用例22~27 と同様にして電荷キャリア移動度を測定した。測定結果 を表11に示した。

[0167]

【表10】

表 10

	感光体		電荷輸送材	V <sub>0</sub>	V <sub>R 10</sub>	E <sub>1/2</sub>
	番号	電荷発生材	HEAD PROPERTY	(-V)	· (-V)	sec)
応用例47	46	BISAZO(20)	例示化合物31	1320	0	1.2
応用例48	47	B1SAZO(20)	例示化合物42	1360	0	2.3
応用例49	48	τ —B <sub>2</sub> Pc	例示化合物42	1086	0	1.1
応用例50	49	x -8 <sub>2</sub> Pc	例示化合物36	1096	0	0.9
応用例51	50	TiOPc 結晶性分散	例示化合物31	1132	2	0.8
応用例52	51	TiOPc 結晶性分散	例示化合物36	740	0	1.1

【表11】

[0168]

#### 表 11

	電荷輸送材	キャリア移動度	$\mu \ (c  m^2  V^{-1}  S^{-1})$
応用例 5 3	例示化合物36	33.6	× 10 <sup>-6</sup>
応用例 5 4		18.4	× 10 <sup>-6</sup>

#### [0169]

【発明の効果】上述のように、本発明のトリフェニルアミン誘導体(1)は、溶解性が良く、製膜化したときにも均質および安定で、電荷輸送材料としての性能に優

れ、そのため電子写真感光体としたときに高いキャリア 移動度を発現することができ、しかも高感度で残留電位 の無いといった諸特性も良好な、工業的に優れた化合物 である。

#### フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

// C07C 223/06

7457-4H

(72)発明者 松嶋 義正

神奈川県平塚市西八幡1丁目4番11号 高 砂香料工業株式会社ファインケミカル研究 所内 (72) 発明者 小林 透

神奈川県平塚市西八幡1丁目4番11号 高 砂香料工業株式会社ファインケミカル研究 所内

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.